PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 09255711 A

(43) Date of publication of application: 30 . 09 . 97

(51) Int. CI

C08F 4/64 C08F 10/00

(21) Application number: 08072819

....

(22) Date of filing: 27 . 03 . 96

(71) Applicant:

MITSUI PETROCHEM IND LTD

(72) Inventor:

SUGIMURA KENJI

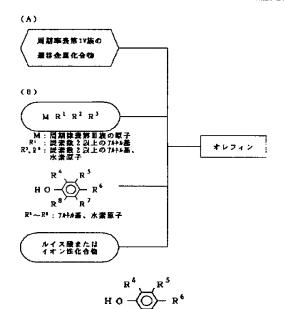
(54) OLEFIN POLYMERIZATION CATALYST AND PROCESS FOR POLYMERIZING OLEFIN

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a highly active olefin polymn. catalyst having an easily controllable activity.

SOLUTION: This catalyst comprises a transition metal compd. of the group IVB, a Lewis acid or an ionic compd., an aryloxy compd. represented by the formula: $MR^1R^2R^3$ (wherein M is an atom of the group III; R^1 is a 2C or higher alkyl, etc.; and R^2 and R^3 are each H, a 2C or higher alkyl, etc.), and a phenol deriv. represented by formula II (wherein R^4 to R^8 are each H, an alkyl, an aryl, an alkoxy, an aryloxy, etc.). In this process, an olefin is polymerized in the presence of the catalyst.

COPYRIGHT: (C)1997,JPO



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-255711

(43)公開日 平成9年(1997)9月30日

 (51) Int.Cl.⁸
 識別記号
 庁内整理番号
 F I
 技術表示箇所

 C 0 8 F
 4/64
 MFG
 C 0 8 F
 4/64
 MFG

 10/00
 10/00

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全22頁)

(21) 出願番号 特願平8-72819 (71) 出願人 000005887 三井石油化学工業株式会社 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 (72) 発明者 杉 村 健 司 山口県玖珂郡和木町和木六丁目1番2号 三井石油化学工業株式会社内 (74) 代理人 弁理士 鈴木 俊一郎

(54) 【発明の名称】 オレフィン重合用触媒およびオレフィンの重合方法

(57) 【要約】

【課題】 高活性であり、かつ活性のコントロールが容易なオレフィン重合用触媒を提供すること。

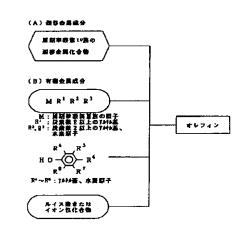
【解決手段】(A)第IVB族の遷移金属化合物と、

- (B) ルイス酸またはイオン性化合物と、(C)式
- (I)で表される有機金属化合物と、(D)式(II)で 表されるフェノール誘導体とから形成されるオレフィン 重合用触媒。前記触媒の存在下にオレフィンを重合する オレフィンの重合方法。

【化1】

$$R^{1} R^{2} R^{3} \cdots (1)$$
 $HO - R^{5} R^{6} \cdots (11)$

(式中、Mは周期律表第III族の原子、R¹は炭素原子 数が2以上のアルキル基等、R²、R³は、水素原子、 炭素原子数が2以上のアルキル基等、R⁴~R⁸は、ア ルキル基、アリール基、アルコキーシ基、アリーロキシ 基、水素原子等)



【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A) 周期律表第IV族の遷移金属化合物 と、(B) ルイス酸またはイオン性化合物と、(C) 下 記式(I)で表される有機金属化合物と、

MR1 R2 R3 ··· (I)

(式中、Mは周期律表第III族の原子を示し、R¹は炭 素原子数が2以上のアルキル基またはアリール基を示 し、R²およびR³は互いに同一でも異なっていてもよ く、炭素原子数が2以上のアルキル基、アリール基、ア ルコキシ基、アリーロキシ基、水素原子またはハロゲン 10 原子を示す。)

(D) 下記式(II) で表されるフェノール誘導体と 【化1】

(式中、R'~R"は互いに同一でも異なっていてもよ く、アルキル基、アリール基、アルコキシ基、アリーロ キシ基、トリアリールシリル基、水素原子またはハロゲ 20 ン原子を示す。) から形成されることを特徴とするオレ フィン重合用触媒。

【請求項2】請求項1に記載のオレフィン重合用触媒の 存在下にオレフィンを重合または共重合させることを特 徴とするオレフィンの重合方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、オレフィン重合用 触媒およびこの触媒を用いたオレフィンの重合方法に関 するものである。

[0002]

【発明の技術的背景】ジルコノセンなどのメタロセン と、有機ホウ素化合物などのルイス酸またはイオン性化 合物とからなる触媒(以下「メタロセンーイオン性化合 物触媒」ということがある。) を用いてオレフィンを重 合させる際には、通常トリエチルアルミニウム、トリイ ソプチルアルミニウムなどのアルキルアルミニウムが併 用される。このアルキルアルミニウムは、重合系中の触 媒毒となる不純物を除去する働きをする物質(スカベン ジャー)であり、高活性を発現させるために重合系に添 40 加されている。また、触媒成分として使用されるメタロ センがジハライドである場合には中心金属をアルキル化 するためのアルキル化剤としても使用される。

【0003】このようなメタロセンーイオン性化合物触 媒と、アルキルアルミニウムとを併用するオレフィンの 重合方法としては、たとえば特開平3-179005号 公報には、中性メタロセン化合物と、アルキルアルミニ ウムと、ルイス酸とからなる触媒の存在下にオレフィン を重合することが記載され、特開平3-207704号 公報には、中性メタロセン化合物およびイオン性化合物 50

から生成されるメタロセン触媒と、アルキルアルミニウ ムーオレフィン混合物と混合することを含むオレフィン の重合方法が記載され、特表平5-505838号公報 には、プロトン反応性の置換基を有するビス(シクロペ ンタジエニル)第IV族金属化合物と、供与可能なプロト ンを有するカチオンおよび活性化剤化合物との反応生成 物と、第IIIA族元素化合物を含む触媒の存在下にオレフ ィンを重合することが記載されている。

【0004】しかしながら、前記特表平5-50583 8号公報に、重合時に余りに多量の第IIIA族元素化合物 を用いると、イオン性メタロセン触媒成分の生産性が抑 制されると記載され、また、Journal of Organometalli c Chemistry 497 (1995) 55-59に、過剰のトリメチルア ルミニウム、トリエチルアルミニウムの共存下では、触 媒が被毒されて重合活性が低下すると記載されているよ うに、メタロセンーイオン性化合物触媒の高活性を発現 させるために用いられるアルキルアルミニウム(スカベ ンジャー)は、その有効な使用濃度範囲が非常に狭く、 重合活性を高く維持することが難しいという問題があ

【0005】本発明者はこのような従来技術における問 題点に鑑み鋭意検討した結果、スカベンジャーとして特 定の有機金属化合物と特定のフェノール誘導体を用いる と、広い濃度範囲で高い重合活性を発現させられること を見出して本発明を完成するに至った。

[0006]

【発明の目的】本発明は、髙活性であり、かつ広い濃度 範囲で髙い重合活性を発現することができるスカベンジ ャーを含むオレフィン重合用触媒およびこの触媒を用い たオレフィンの重合方法を提供することを目的としてい る。

[0007]

30

【発明の概要】本発明に係るオレフィン重合用触媒は、 (A) 周期律表第IV族の遷移金属化合物と、(B) ルイ ス酸またはイオン性化合物と、(C)下記式(I)で表 される有機金属化合物と、

MR¹ R² R³ ... (1)

(式中、Mは周期律表第III族の原子を示し、R1は炭 素原子数が2以上のアルキル基またはアリール基を示 し、R²およびR³は互いに同一でも異なっていてもよ く、炭素原子数が2以上のアルキル基、アリール基、ア ルコキシ基、アリーロキシ基、水素原子またはハロゲン 原子を示す。)

(D) 下記式 (II) で表されるフェノール誘導体と [0008]

【化2】

【0009】(式中、R'~R'は互いに同一でも異なっていてもよく、アルキル基、アリール基、アルコキシ基、アリーロキシ基、トリアリールシリル基、水素原子またはハロゲン原子を示す。)から形成されることを特徴としている。

【0010】本発明のオレフィンの重合方法は、前記オレフィン重合用触媒の存在下にオレフィンを重合または共重合させることを特徴としている。本発明のオレフィン重合用触媒は、高活性であり、かつスカベンジャーとして用いられる有機金属化合物およびフェノール誘導体は、広い濃度範囲で高い重合活性を発現する。また、本発明のオレフィン重合用触媒は、分子量が高い重合体を得ることができ、炭素原子数が3以上のオレフィンを重合すると、立体規則性の高い重合体を得ることができる。

[0011]

【発明の具体的説明】以下、本発明に係るオレフィン重合用触媒およびオレフィンの重合方法について具体的に説明する。

【0012】本発明のオレフィン重合用触媒は、(A)周期律表第IV族の遷移金属化合物と、(B)ルイス酸またはイオン性化合物と、(C)下記式(I)で表される有機金属化合物と、(D)下記式(II)で表されるフェノール誘導体とから形成されている。

【0013】まず、本発明のオレフィン重合用触媒を形成する各成分について具体的に説明する。

(A) 周期律表第IV族の遷移金風化合物

(A) 遷移金属化合物としては、たとえば下記式 (II I) で表される化合物が挙げられる。

 $[0014]M^{1}L^{1}$... (III)

式中、M¹ は周期律表第IV族の遷移金属原子を示し、具体的には、ジルコニウム、チタンまたはハフニウムであり、好ましくはジルコニウムである。

【0015】xは遷移金属原子M'の原子価であり、遷移金属原子M'に配位する配位子L'の個数を示す。L'は遷移金属原子に配位する配位子を示し、少なくとも1個のLはシクロペンタジエニル骨格を有する配位子であり、シクロペンタジエニル骨格を有する配位子以外のL'は、炭素原子数が1~20の炭化水素基、炭素原子数1~20のハロゲン化炭化水素基、酸素含有基、イオウ含有基、ケイ素含有基、ハロゲン原子または水素原子である。

【0016】シクロペンタジエニル骨格を有する配位子としては、たとえばシクロペンタジエニル基、メチルシクロペンタジエニル基、ジメチルシクロペンタジエニル基、トリメチルシクロペンタジエニル基、テトラメチルシクロペンタジエニル基、ペンタメチルシクロペンタジエニル基、メチルエチルシクロペンタジエニル基、プロビルシクロペンタジエニル基、メチルプロビルシクロペンタジエニル基、メチルプロビルシクロペンタジエニル基、ブチ 50

4

ルシクロペンタジエニル基、メチルブチルシクロペンタジエニル基、ヘキシルシクロペンタジエニル基などのアルキル置換シクロペンタジエニル基あるいはインデニル基、4,5,6,7-テトラヒドロインデニル基、フルオレニル基などを例示することができる。これらの基は、炭素原子数が1~20の(ハロゲン化)炭化水素基、酸素含有基、イオウ含有基、ケイ素含有基、ハロゲン原子などで置換されていてもよい。

【0017】上記一般式 (III) で表される化合物がシクロペンタジエニル骨格を有する配位子を2個以上含む場合には、そのうち2個のシクロペンタジエニル骨格を有する配位子同士は、(置換) アルキレン基、(置換)シリレン基などの2価の結合基を介して結合されていてもよい。このような2個のシクロペンタジエニル骨格を有する配位子が2価の結合基を介して結合されている遷移金属化合物としては後述するような一般式 (IV) で表される遷移金属化合物が挙げられる。

【0018】シクロペンタジエニル骨格を有する配位子 以外の配位子Lとしては、具体的に下記のようなものが 挙げられる。炭素原子数が1~20の炭化水素基として は、アルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基、ア リールアルキル基、アリール基などが挙げられ、より具 体的には、メチル、エチル、プロピル、ブチル、ヘキシ ル、オクチル、ノニル、ドデシル、アイコシルなどのア ルキル基;シクロペンチル、シクロヘキシル、ノルボル ニル、アダマンチルなどのシクロアルキル基;ビニル、 プロペニル、シクロヘキセニルなどのアルケニル基;ベ ンジル、フェニルエチル、フェニルプロピルなどのアリ ールアルキル基;フェニル、トリル、ジメチルフェニ 30 ル、トリメチルフェニル、エチルフェニル、プロピルフ エニル、ビフェニル、ナフチル、メチルナフチル、アン トリル、フェナントリルなどのアリール基が挙げられ る。

【0019】炭素原子数が1~20のハロゲン化炭化水 素基としては、前配炭素原子数が1~20の炭化水素基 にハロゲンが置換した基が挙げられる。酸素含有基とし てはヒドロキシ基;メトキシ、エトキシ、プロポキシ、 プトキシなどのアルコキシ基;フェノキシ、メチルフェ ノキシ、ジメチルフェノキシ、ナフトキシなどのアリー ロキシ基;フェニルメトキシ、フェニルエトキシなどの アリールアルコキシ基などが挙げられる。

【0020】イオウ含有基としては前記酸素含有基の酸素がイオウに置換した置換基、ならびにメチルスルフォネート、トリフルオロメタンスルフォネート、アートルエンスルフォネート、ベンジルスルフォネート、pートルエンスルフォネート、トリメチルベンゼンスルフォネート、トリイソプチルベンゼンスルフォネート、アークロルベンゼンスルフォネート、ペンタフルオロベンゼンスルフォネートなどのスルフォネート基;メチルスルフィネート、フェニルスルフィネート、ベンゼンスルフィネート、フェニルスルフィネート、ベンゼンスルフィネー

ト、p-トルエンスルフィネート、トリメチルベンゼンス ルフィネート、ペンタフルオロベンゼンスルフィネート などのスルフィネート基が挙げられる。

【0021】ケイ素含有基としてはメチルシリル、フェニルシリルなどのモノ炭化水素置換シリル;ジメチルシリル、ジフェニルシリルなどのジ炭化水素置換シリル;トリメチルシリル、トリプロビルシリル、トリシクロヘキシルシリル、トリフェニルシリル、ジメチルフェニルシリル、メチルジフェニルシリル、トリトリルシリル、トリナフチルシリルなどのトリ炭化水素置換シリル;トリメチルシリルエーテルなどの炭化水素置換シリルのシリルエーテル;トリメチルシリルメチルなどのケイ素置換アルキル基;トリメチルフェニルなどのケイ素置換アリール基などが挙げられる。

【0022】ハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子などが挙げられる。このような遷移金属化合物は、たとえば遷移金属の原子価が4である場合、より具体的には下記一般式(III')で示される。

【0023】 R"R"R"R"M" … (III') 式中、M'は、前記と同様の周期律表第IV族から選ばれ る遷移金属原子を示し、好ましくはジルコニウム原子で ある。

【0024】R"は、シクロペンタジエニル骨格を有する基(配位子)を示し、R"、R"およびR"は、互いに同一でも異なっていてもよく、シクロペンタジエニル骨格を有する基(配位子)、炭素原子数が1~20の(ハロゲン化)炭化水素基、酸素含有基、イオウ含有基、ケイ素含有基、ハロゲン原子または水素原子を示す。

【0025】本発明では上記一般式(III')で示される 遷移金属化合物において、R¹、R¹³およびR¹⁴のうち 少なくとも1個がシクロペンタジエニル骨格を有する基 (配位子)である化合物、たとえばR¹¹およびR¹²がシ クロペンタジエニル骨格を有する基(配位子)である化 合物が好ましく用いられる。また、R¹¹およびR¹²がシ クロペンタジエニル骨格を有する基(配位子)である場 合、R¹³およびR¹⁴はシクロペンタジエニル骨格を有す る基、アルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基、 アリールアルキル基、アリール基、アルコキシ基、アリ ーロキシ基、トリアルキルシリル基、スルフォネート 基、ハロゲン原子または水素原子であることが好ましい。

【0026】以下に、前記一般式 (III) で表され、M ¹ がジルコニウムである遷移金属化合物について具体的な化合物を例示する。ビス (シクロペンタジエニル) ジルコニウムモノクロリドモノハイドライド、ビス (シクロペンタジエニル) ジルコニウムジグロリド、ビス (シクロペンタジエニル) ジルコニウムジブロミド、ビス (シクロペンタジエニル) メチルジルコニウムモノクロ 50

リド、ビス(シクロペンタジエニル) ジルコニウムフェ ノキシモノクロリド、ビス (メチルシクロペンタジェニ ル) ジルコニウムジクロリド、ビス (エチルシクロペン タジエニル) ジルコニウムジクロリド、ビス (プロピル シクロペンタジエニル) ジルコニウムジクロリド、ビス (プチルシクロペンタジエニル) ジルコニウムジクロリ ド、ビス (ヘキシルシクロペンタジエニル) ジルコニウ ムジクロリド、ビス (オクチルシクロペンタジエニル) ジルコニウムジクロリド、ビス (インデニル) ジルコニ ウムジクロリド、ピス (4,5,6,7-テトラヒドロインデニ ル) ジルコニウムジクロリド、ビス (インデニル) ジル コニウムジブロミド、ビス (シクロペンタジエニル) ジ ルコニウムジメチル、ビス (シクロペンタジエニル) ジ ルコニウムメトキシクロリド、ビス(シクロペンタジエ ニル) ジルコニウムエトキシクロリド、ビス (フルオレ ニル) ジルコニウムジクロリド、ビス (シクロペンタジ エニル) ジルコニウムビス (メタンスルホナト)、ビス (シクロペンタジエニル) ジルコニウムビス (p-トルエ ンスルホナト)、ビス(シクロペンタジエニル)ジルコ ニウムビス (トリフルオロメタンスルホナト)、ビス (メチルシクロペンタジエニル) ジルコニウムビス (ト リフルオロメタンスルホナト)、ビス (エチルシクロペ ンタジエニル)ジルコニウムビス(トリフルオロメタン スルホナト)、ビス(プロピルシクロペンタジエニル) ジルコニウムビス (トリフルオロメタンスルホナト)、 ビス (ブチルシクロペンタジエニル) ジルコニウムビス (トリフルオロメタンスルホナト)、ビス (ヘキシルシ クロペンタジエニル) ジルコニウムビス (トリフルオロ メタンスルホナト)、ビス(ジメチルシクロペンタジェ ニル) ジルコニウムビス (トリフルオロメタンスルホナ ト)、ビス(メチルエチルシクロペンタジエニル)ジル コニウムビス (トリフルオロメタンスルホナト)、ビス (メチルプロピルシクロペンタジエニル) ジルコニウム ビス(トリフルオロメタンスルホナト)、ビス (メチル プチルシクロペンタジエニル)ジルコニウムビス(トリ フルオロメタンスルホナト)、ビス(ジメチルシクロペ ンタジエニル) ジルコニウムジクロリド、ビス (メチル プロピルシクロペンタジエニル) ジルコニウムジクロリ ド、ビス(メチルプチルシクロペンタジエニル)ジルコ ニウムジクロリド、ビス (メチルヘキシルシクロペンタ ジエニル) ジルコニウムジクロリド、ビス (エチルブチ ルシクロペンタジエニル) ジルコニウムジクロリド、ビ ス(トリメチルシクロペンタジエニル)ジルコニウムジ クロリド、ビス (テトラメチルシクロペンタジエニル) ジルコニウムジクロリド、ビス (ペンタメチルシクロペ ンタジエニル) ジルコニウムジクロリド、ピス (メチル ベンジルシクロペンタジエニル)ジルコニウムジクロリ ド、ビス (エチルヘキシルシクロペンタジエニル) ジル コニウムジクロリド、ビス (メチルシクロヘキシルシク ロペンタジエニル) ジルコニウムジクロリド、ビス (シ

クロペンタジエニル) エチルジルコニウムモノクロリ ド、ビス(シクロペンタジエニル)シクロヘキシルジル (シクロペンタジエニル) メチルジルコニウムモノハイ (p-トルエンスルホナト)、ビス(ジメチルシクロペン

コニウムモノクロリド、ビス (シクロペンタジエニル) フェニルジルコニウムモノクロリド、ビス (シクロペン タジエニル)ベンジルジルコニウムモノクロリド、ビス ドライド、ピス (シクロペンタジエニル) ジフェニルジ ルコニウム、ビス (シクロペンタジエニル) ジベンジル ジルコニウム、ビス (インデニル) ジルコニウムビス タジエニル) ジルコニウムエトキシクロリド、ビス (メ チルエチルシクロペンタジエニル) ジルコニウムジクロ リド、ビス (プロピルシクロペンタジエニル) ジルコニ ウムジクロリド、ビス(メチルプチルシクロペンタジェ ニル) ジルコニウムビス (メタンスルフォネート)、ビ*

R 13 (II)

【0030】式中、M1は、周期律表第IV族の遷移金属 原子を示し、具体的には、ジルコニウム、チタニウムま たはハフニウムであり、好ましくはジルコニウムであ る。R¹¹、R¹²、R¹³およびR¹⁴は、互いに同一でも異 なっていてもよく、炭素原子数が1~20の炭化水素 基、炭素原子数が1~20のハロゲン化炭化水素基、ケ イ素含有基、酸素含有基、イオウ含有基、窒素含有基、 リン含有基、水素原子またはハロゲン原子を示す。 R"、R"、R"およびR"で示される基のうち、互い に隣接する基の一部が結合してそれらの基が結合する炭 素原子とともに環を形成していてもよい。なお、Rº、 R¹¹、R¹³およびR¹¹が各々2ヶ所に表示されている が、それぞれたとえばR"とR"などは、同一の基でも よくまた相異なる基でもよい。 R で示される基のうち同 一のサフィックスのものは、それらを継いで、環を形成 する場合の好ましい組み合せを示している。

【0031】炭素原子数が1~20の炭化水素基として はメチル、エチル、プロピル、プチル、ヘキシル、オク チル、ノニル、ドデシル、アイコシルなどのアルキル 基;シクロペンチル、シクロヘキシル、ノルボルニル、 アダマンチルなどのシクロアルキル基;ビニル、プロペ ニル、シクロヘキセニルなどのアルケニル基;ベンジ ル、フェニルエチル、フェニルプロピルなどのアリール アルキル基;フェニル、トリル、ジメチルフェニル、ト リメチルフェニル、エチルフェニル、プロピルフェニ ル、ビフェニル、ナフチル、メチルナフチル、アントリ ル、フェナントリルなどのアリール基などが挙げられ る。

*ス(トリメチルシリルシクロペンタジエニル)ジルコニ ウムジクロリドなど。

【0027】なお上記例示において、シクロペンタジェ ニル環の二置換体は、1,2-および1,3-置換体を含み、三 置換体は、1,2,3-および1,2,4-置換体を含む。またプロ ピル、ブチルなどのアルキル基は、n-、i-、sec-、tert -などの異性体を含む。

【0028】また上記のようなジルコニウム化合物にお いて、ジルコニウムを、チタンまたはハフニウムに置換 えた化合物を挙げることもできる。 2個のシクロペンタ ジエニル骨格を有する配位子が 2 価の結合基を介して結 合されている遷移金属化合物化合物としては、たとえば 下記式(IV)で表される化合物が挙げられる。

[0029]

【化3】

【0032】これらの炭化水素基が結合して形成する環 としてはベンゼン環、ナフタレン環、アセナフテン環、 インデン環などの縮環基、および前記縮環基上の水素原 子がメチル、エチル、プロピル、プチルなどのアルキル 基で置換された基が挙げられる。

【0033】炭素原子数が1~20のハロゲン化炭化水 素基としては、前記炭素原子数が1~20の炭化水素基 30 にハロゲンが置換した基が挙げられる。ケイ素含有基と してはメチルシリル、フェニルシリルなどのモノ炭化水 素置換シリル;ジメチルシリル、ジフェニルシリルなど のジ炭化水素置換シリル;トリメチルシリル、トリエチ ルシリル、トリプロピルシリル、トリシクロヘキシルシ リル、トリフェニルシリル、ジメチルフェニルシリル、 メチルジフェニルシリル、トリトリルシリル、トリナフ チルシリルなどのトリ炭化水素置換シリル;トリメチル シリルエーテルなどの炭化水素置換シリルのシリルエー テル; トリメチルシリルメチルなどのケイ素置換アルキ 40 ル基;トリメチルフェニルなどのケイ素置換アリール基 などが挙げられる。

【0034】酸素含有基としてはヒドロキシ基;メトキ シ、エトキシ、プロポキシ、ブトキシなどのアルコキシ 基;フェノキシ、メチルフェノキシ、ジメチルフェノキ シ、ナフトキシなどのアリーロキシ基;フェニルメトキ シ、フェニルエトキシなどのアリールアルコキシ基など が挙げられる。

【0035】イオウ含有基としては前記酸素含有基の酸 素がイオウに置換した置換基などが挙げられる。窒素含 50 有基としてはアミノ基;メチルアミノ、ジメチルアミ

50

ノ、ジエチルアミノ、ジプロピルアミノ、ジブチルアミ ノ、ジシクロヘキシルアミノなどのアルキルアミノ基; フェニルアミノ、ジフェニルアミノ、ジトリルアミノ、 ジナフチルアミノ、メチルフェニルアミノなどのアリー ルアミノ基またはアルキルアリールアミノ基などが挙げ られる。

【0036】リン含有基としてはジメチルフォスフィ ノ、ジフェニルフォスフィノなどのフォスフィノ基など が挙げられる。ハロゲン原子としてはフッ素原子、塩素 原子、臭素原子、ヨウ素原子などが挙げられる。

【0037】これらのうち炭素原子数が1~20の炭化 水素基であることが好ましく、特にメチル、エチル、プ ロピル、ブチルの炭素原子数が1~4の炭化水素基、炭 化水素基が結合して形成されたベンゼン環、炭化水素基 が結合して形成されたベンゼン環上の水素原子がメチ ル、エチル、n-プロピル、iso-プロピル、n-ブチル、is o-ブチル、tert-ブチルなどのアルキル基で置換された 基であることが好ましい。

【0038】X¹およびX²は、互いに同一でも異なっ ていてもよく、炭素原子数1~20の炭化水素基、炭素 原子数1~20のハロゲン化炭化水素基、酸素含有基、 イオウ含有基、ケイ素含有基、水素原子またはハロゲン 原子を示す。

【0039】炭素原子数1~20の炭化水素基、炭素原 子数1~20のハロゲン化炭化水素基、酸素含有基およ びハロゲン原子としては、前記R"~R"と同様の基お よび原子を挙げることができる。

【0040】イオウ含有基としては、前記R"~R"と 同様の基、ならびにメチルスルフォネート、トリフルオ ロメタンスルフォネート、フェニルスルフォネート、ベ 30 ンジルスルフォネート、p-トルエンスルフォネート、ト リメチルベンゼンスルフォネート、トリイソプチルベン ゼンスルフォネート、p-クロルベンゼンスルフォネー ト、ペンタフルオロベンゼンスルフォネートなどのスル フォネート基;メチルスルフィネート、フェニルスルフ ィネート、ベンゼンスルフィネート、p-トルエンスルフ ィネート、トリメチルベンゼンスルフィネート、ペンタ フルオロベンゼンスルフィネートなどのスルフィネート 基が例示できる。

【0041】ケイ素含有基としては、前記R"~R"と 同様のケイ素置換アルキル基、ケイ素置換アリール基が 挙げられる。これらのうち、ハロゲン原子、炭素原子数 1~20の炭化水素基またはスルフォネート基であるこ とが好ましい。

【0042】Y'は、炭素原子数が1~20の2価の炭 化水素基、炭素原子数が1~20の2価のハロゲン化炭 化水素基、2価のケイ素含有基、2価のゲルマニウム含 有基、2価のスズ含有基、-O-、-CO-、-S-、 $-SO_{-}$, $-SO_{2}$, $-Ge_{-}$, $-Sn_{-}$, $-NR^{15}$ -, -P (R¹⁵) -, -P (O) (R¹⁵) -, $-BR^{15}$

-または-A1R¹⁵-〔ただし、R¹⁵は、互いに同一で も異なっていてもよく、炭素原子数が1~20の炭化水 素基、炭素原子数が1~20のハロゲン化炭化水素基、 水素原子またはハロゲン原子である〕を示す。

【0043】炭素原子数が1~20の2価の炭化水素基 として具体的には、メチレン、ジメチルメチレン、1,2-エチレン、ジメチル-1,2-エチレン、1,3-トリメチレ ン、1,4-テトラメチレン、1,2-シクロヘキシレン、1,4-シクロヘキシレンなどのアルキレン基;ジフェニルメチ レン、ジフェニル-1,2-エチレンなどのアリールアルキ レン基などが挙げられる。

【0044】炭素原子数が1~20の2価のハロゲン化 炭化水素基として具体的には、クロロメチレンなどの上 記炭素原子数が1~20の2価の炭化水素基をハロゲン 化した基などが挙げられる。

【0045】2価のケイ素含有基としては、シリレン、 メチルシリレン、ジメチルシリレン、ジエチルシリレ ン、ジ (n-プロピル) シリレン、ジ (i-プロピル) シリ レン、ジ(シクロヘキシル)シリレン、メチルフェニル シリレン、ジフェニルシリレン、ジ (p-トリル) シリレ ン、ジ (p-クロロフェニル) シリレンなどのアルキルシ リレン基;アルキルアリールシリレン基;アリールシリ レン基;テトラメチル-1,2-ジシリレン、テトラフェニ ル-1,2-ジシリレンなどのアルキルジシリレン基;アル キルアリールジシリレン基;アリールジシリレン基など が挙げられる。

【0046】2価のゲルマニウム含有基としては、上記 2価のケイ素含有基のケイ素をゲルマニウムに置換した 基などが挙げられる。2価のスズ含有基としては、上記 2価のケイ素含有基のケイ素をスズに置換した基などが 挙げられる。

【0047】これらのうち、ジメチルシリレン、ジフェ ニルシリレン、メチルフェニルシリレンなどの置換シリ レン基が特に好ましい。また、R¹⁵は、前記R¹¹~R¹¹ と同様のハロゲン原子、炭素原子数が1~20の炭化水 素基、炭素原子数が1~20のハロゲン化炭化水素基で ある。

【0048】以下に、前記式(IV)で表される遷移金属 化合物について具体的な化合物を例示する。エチレン-40 ピス (インデニル) ジメチルジルコニウム、エチレン-ビス (インデニル) ジルコニウムジクロリド、エチレン -ビス (インデニル) ジルコニウムビス (トリフルオロ メタンスルホナト)、エチレン-ビス(インデニル)ジ ルコニウムビス (メタンスルホナト)、エチレン-ビス (インデニル) ジルコニウムビス (p-トルエンスルホナ ト)、エチレン-ビス (インデニル) ジルコニウムビス (p-クロルベンゼンスルホナト)、エチレン-ビス(4, 5,6,7-テトラヒドロインデニル) ジルコニウムジクロリ ド、イソプロピリデン~ビス(シクロペンタジエニル) **(フルオレニル)ジルコニウムジクロリド、イソプロピ**

リデン-ビス (シクロペンタジエニル) (メチルシクロ ペンタジエニル) ジルコニウムジクロリド、ジメチルシ リレン-ビス (シクロペンタジエニル) ジルコニウムジ クロリド、ジメチルシリレン-ビス(メチルシクロペン タジエニル) ジルコニウムジクロリド、ジメチルシリレ ン-ビス (ジメチルシクロペンタジエニル) ジルコニウ ムジクロリド、ジメチルシリレン-ビス (トリメチルシ クロペンタジエニル)ジルコニウムジクロリド、ジメチ ルシリレン-ビス (インデニル) ジルコニウムジクロリ ド、ジメチルシリレン-ビス (インデニル) ジルコニウ ムビス (トリフルオロメタンスルホナト)、ジメチルシ リレン-ビス(4,5,6,7-テトラヒドロインデニル)ジル コニウムジクロリド、ジメチルシリレン-ビス (シクロ ペンタジエニル) (フルオレニル) ジルコニウムジクロ リド、ジフェニルシリレン-ビス(インデニル)ジルコ ニウムジクロリド、メチルフェニルシリレン-ビス (イ ンデニル) ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリ レン-ビス(2.3.5-トリメチルシクロペンタジエニル) ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス (2.4.7-トリメチルシクロペンタジエニル) ジルコニウ 20 ムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス (2-メチル-4-tert-プチルシクロペンタジエニル) ジルコニウムジ クロリド、イソプロピリデン- (シクロペンタジエニ ル) (フルオレニル) ジルコニウムジクロリド、ジメチ ルシリレン- (3-tert-ブチルシクロペンタジエニル)

* (インデニル) ジルコニウムジクロリド、イソプロピリ デン- (4-メチルシクロペンタジエニル) (3-メチルイ ンデニル) ジルコニウムジクロリド、イソプロピリデン - (4-tert-プチルシクロペンタジエニル) (3-メチルイ ンデニル) ジルコニウムジクロリド、イソプロピリデン - (4-tert-ブチルシクロペンタジエニル) (3-tert-ブ チルインデニル) ジルコニウムジクロリド、ジメチルシ リレン- (4-メチルシクロペンタジエニル) (3-メチル インデニル) ジルコニウムジクロリド、ジメチルシリレ ン- (4-tert-プチルシクロペンタジエニル) (3-メチル インデニル) ジルコニウムジクロリド、ジメチルシリレ ン- (4-tert-プチルシクロペンタジエニル) (3-tert-ブチルインデニル) ジルコニウムジクロリド、ジメチル シリレン- (3-tert-ブチルシクロペンタジエニル) (フ ルオレニル) ジルコニウムジクロリド、イソプロピリデ ン- (3-tert-プチルシクロペンタジエニル) (フルオレ ニル) ジルコニウムジクロリドなど。

【0049】また上記のような化合物中のジルコニウムを、チタニウムまたはハフニウムに代えた化合物を挙げることもできる。前記式 (III) で表される遷移金属化合物として、他の具体的な例としては下記一般式 (IV)または (V) で表される遷移金属化合物がある。

[0050]

【化4】

【0051】式中、M²は周期律表第IV族の遷移金属原子を示し、具体的には、チタニウム、ジルコニウムまたはハフニウムであり、好ましくはジルコニウムである。R²は、互いに同一でも異なっていてもよく、炭素原子数が1~6の炭化水素基を示し、具体的には、メチル、エチル、n-プロピル、イソプロピル、n-プチル、イソプチル、sec-ブチル、tert-ブチル、n-ペンチル、ネオペンチル、n-ヘキシル、シクロヘキシルなどのアルキル基;ピニル、プロペニルなどのアルケニル基などが挙げ40られる。

【0052】これらのうちインデニル基に結合した炭素原子が1級のアルキル基が好ましく、さらに炭素原子数が1~4のアルキル基が好ましく、特にメチル基およびエチル基が好ましい。

【0053】 R^2 、 R^3 、 R^3 および R^3 は、互いに同一でも異なっていてもよく、水素原子、ハロゲン原子または R^3 と同様の炭素原子数が $1\sim6$ の炭化水素基を示す。 R^3 は、互いに同一でも異なっていてもよく、水素原子または炭素原子数が $6\sim1$ 6のアリール基を示し、

具体的には、フェニル、 α -ナフチル、 β -ナフチル、アントリル、フェナントリル、ピレニル、アセナフチル、フェナレニル、アセアントリレニル、テトラヒドロナフチル、インダニル、ピフェニリルなどが挙げられる。これらのうちフェニル、ナフチル、アントリル、フェナントリルであることが好ましい。

【0054】これらのアリール基は、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素などのハロゲン原子;メチル、エチル、プロ40 ピル、プチル、ヘキシル、シクロヘキシル、オクチル、ノニル、ドデシル、アイコシル、ノルボルニル、アダマンチルなどのアルキル基;ビニル、プロペニル、シクロヘキセニルなどのアルケニル基;ベンジル、フェニルエチル、フェニルプロピルなどのアリールアルキル基;フェニル、トリル、ジメチルフェニル、トリメチルフェニル、エチルフェニル、プロピルフェニル、ピフェニル、αーまたはβーナフチル、メチルナフチル、アントリル、フェナントリル、ベンジルフェニル、ピレニル、アセナフチル、フェナレニル、アセアントリレニル、テトラヒドロナフチル、インダニル、ピフェニリルなどのア

リール基などの炭素原子数が1~20の炭化水素基;トリメチルシリル、トリエチルシリル、トリフェニルシリルなどの有機シリル基で置換されていてもよい。

【0055】X³およびX¹は、互いに同一でも異なっていてもよく、炭素原子数1~20の炭化水素基、炭素原子数1~20のハロゲン化炭化水素基、酸素含有基、イオウ含有基、ケイ素含有基、水素原子またはハロゲン原子を示し、具体的には前記X¹およびX²と同様の原子または基が挙げられる。

【0056】これらのうち、ハロゲン原子または炭素原子数が $1\sim20$ の炭化水素基であることが好ましい。Y 3 は、炭素原子数が $1\sim20$ の2価の炭化水素基、炭素原子数が $1\sim20$ の2価のハロゲン化炭化水素基、 2 2価のケイ素含有基、2価のケルマニウム含有基、2価のスズ含有基、 2 0の、 2 0の、 2 0の、 3 0の、

【0057】これらのうち、2価のケイ素含有基、2価のゲルマニウム含有基であることが好ましく、2価のケイ素含有基であることがより好ましく、アルキルシリレン、アルキルアリールシリレンまたはアリールシリレンであることがより好ましい。

【0058】以下に上記一般式 (V) で表される遷移金 属化合物の具体的な例を示す。rac-ジメチルシリレン-ビス (1-(2-メチル-4-フェニルインデニル) } ジルコ ニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1- (2 -メチル-4- (α-ナフチル) インデニル) } ジルコニウ ムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1- (2-メ チル-4-(β-ナフチル)インデニル)} ジルコニウムジ クロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1- (2-メチル-4-(1-アントリル) インデニル) } ジルコニウムジクロ リド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1- (2-メチル-4-(2 -アントリル) インデニル) } ジルコニウムジクロリ ド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1- (2-メチル-4-(9-アントリル) インデニル)) ジルコニウムジクロリド、 rac-ジメチルシリレン-ビス {1- (2-メチル-4-(9-フェ ナントリル) インデニル) } ジルコニウムジクロリド、 rac-ジメチルシリレン-ビス {1- (2-メチル-4-(p-フル オロフェニル) インデニル) } ジルコニウムジクロリ ド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1- (2-メチル-4-(ペ ンタフルオロフェニル) インデニル) } ジルコニウムジ クロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1- (2-メチル-4-(p-クロロフェニル) インデニル) } ジルコニウムジ クロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1- (2-メチル-4-(罒クロロフェニル) インデニル) } ジルコニウムジ

14

クロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1- (2-メチル-4-(o-クロロフェニル) インデニル) } ジルコニウムジ クロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1- (2-メチル-4-(o, p-ジクロロフェニル) フェニルインデニル) } ジ ルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1 - (2-メチル-4-(p-プロモフェニル) インデニル) } ジ ルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1 - (2-メチル-4-(p-トリル) インデニル) } ジルコニウ ムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1- (2-メ チル-4-(m-トリル) インデニル) } ジルコニウムジクロ リド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1- (2-メチル-4-(o -トリル) インデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac -ジメチルシリレン-ビス {1- (2-メチル-4-(o, o' -ジメ チルフェニル)-1-インデニル) ジルコニウムジクロリ ド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1- (2-メチル-4-(p-エチルフェニル) インデニル) } ジルコニウムジクロリ ド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1- (2-メチル-4-(p-i プロピルフェニル)インデニル) } ジルコニウムジク ロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1- (2-メチル-4-(p-ベンジルフェニル) インデニル) } ジルコニウムジ クロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1- (2-メチル-4-(p-ビフェニル) インデニル) } ジルコニウムジクロ リド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1- (2-メチル-4-(m -ビフェニル) インデニル) } ジルコニウムジクロリ ド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1- (2-メチル-4-(p-トリメチルシリレンフェニル) インデニル) } ジルコニ ウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1- (2-メチル-4-(m-トリメチルシリレンフェニル) インデニ ル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン -ビス {1-(2-フェニル-4-フェニルインデニル)} ジル コニウムジクロリド、rac-ジエチルシリレン-ビス {1-(2-メチル-4-フェニルインデニル) } ジルコニウムジ クロリド、rac-ジ-(i-プロピル) シリレン-ビス {1- (2 -メチル-4-フェニルインデニル)) ジルコニウムジクロ リド、rac-ジ- (n-プチル) シリレン-ビス {1- (2-メチ ルー4-フェニルインデニル) } ジルコニウムジクロリ ド、rac-ジシクロヘキシルシリレン-ビス {1- (2-メチ ルー4-フェニルインデニル) } ジルコニウムジクロリ ド、rac-メチルフェニルシリレン-ビス {1- (2-メチル-40 4-フェニルインデニル) } ジルコニウムジクロリド、ra c-ジフェニルシリレン-ビス {1- (2-メチル-4-フェニル インデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジ (p-ト リル) シリレン-ビス (1-(2-メチル-4-フェニルインデ ニル)〉ジルコニウムジクロリド、rac-ジ(p-クロロフ エニル) シリレン-ビス {1-(2-メチル-4-フェニルイン デニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-メチレン-ビ ス(1-(2-メチル-4-フェニルインデニル))ジルコニ ウムジクロリド、rac-エチレン-ビス {1- (2-メチル-4-フェニルインデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-50 ジメチルゲルミレン-ビス {1- (2-メチル-4-フェニルイ

40

50

ンデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルス タニレン-ビス {1-(2-メチル-4-フェニルインデニ ル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン -ビス (1-(2-メチル-4-フェニルインデニル)) ジルコ ニウムジブロミド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1- (2 -メチル-4-フェニルインデニル) } ジルコニウムジメチ ル、rac-ジメチルシリレン-ビス {1- (2-メチル-4-フェ ニルインデニル) } ジルコニウムメチルクロリド、rac-ジメチルシリレン-ピス {1- (2-メチル-4-フェニルイン デニル) } ジルコニウムクロリドSO₂Me、rac-ジメ チルシリレン-ビス (1-(2-メチル-4-フェニルインデニ ル) } ジルコニウムクロリドOSO₂Me、rac-ジメチ ルシリレン-ビス {1-(2-エチル-4-フェニルインデニ ル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン -ビス {1- (2-エチル-4- (α-ナフチル) インデニ ル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン -ビス {1- (2-エチル-4- (β-ナフチル) インデニ ル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン -ビス {1- (2-エチル-4- (2-メチル-1-ナフチル) イン デニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリ レン-ビス (1- (2-エチル-4- (5-アセナフチル) インデ ニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレ ン-ビス {1- (2-エチル-4- (9-アントリル) インデニ ル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン -ビス {1- (2-エチル-4- (9-フェナントリル) インデニ ル) シルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン -ビス {1- (2-エチル-4- (o-メチルフェニル) インデニ ル)〉ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン -ビス {1- (2-エチル-4- (m-メチルフェニル) インデニ ル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン -ビス {1- (2-エチル-4- (p-メチルフェニル) インデニ ル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン -ビス {1- (2-エチル-4- (2,3-ジメチルフェニル) イン デニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリ レン-ビス {1- (2-エチル-4- (2,4-ジメチルフェニル) インデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチル シリレン-ビス {1- (2-エチル-4- (2,5-ジメチルフェニ ル) インデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメ チルシリレン-ビス {1-(2-エチル-4-(2,4,6-トリメチ ルフェニル) インデニル) } ジルコニウムジクロリド、 rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-エチル-4-(o-クロ ロフェニル) インデニル) } ジルコニウムジクロリド、 rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-エチル-4- (m-クロ ロフェニル) インデニル)) ジルコニウムジクロリド、 rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-エチル-4- (p-クロ ロフェニル) インデニル) } ジルコニウムジクロリド、 rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-エチル-4-(2,3-ジ クロロフェニル) インデニル) } ジルコニウムジクロリ ド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-エチル-4-(2,6 ジクロロフェニル)インデニル) 〕ジルコニウムジク

ロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-エチル-4-(3,5-ジクロロフェニル) インデニル) } ジルコニウム ジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-エチル -4-(2-プロモフェニル)インデニル)}ジルコニウム ジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-エチル -4- (3-ブロモフェニル) インデニル) } ジルコニウム ジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-エチル -4-(4-プロモフェニル)インデニル)}ジルコニウム ジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-エチル -4- (4-ビフェニリル) インデニル) } ジルコニウムジ クロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-エチル-4 - (4-トリメチルシリルフェニル) インデニル) } ジル コニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-n-プロピル-4-フェニルインデニル) } ジルコニウム ジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-n-プロ ピル-4- (α-ナフチル) インデニル) } ジルコニウムジ クロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-n-プロピ ルー4- (β-ナフチル) インデニル) } ジルコニウムジク ロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-n-プロピル -4-(2-メチル-1-ナフチル) インデニル) } ジルコニウ ムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-n-プ ロビル-4-(5-アセナフチル)インデニル)}ジルコニ ウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-n-プロピル-4- (9-アントリル) インデニル) } ジルコニ ウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-n-プロピル-4-(9-フェナントリル)インデニル)}ジル コニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-i-プロピル-4-フェニルインデニル) } ジルコニウム ジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-i-プロ ピル-4- (α-ナフチル) インデニル) } ジルコニウムジ クロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-i-プロピ ルー4- (β-ナフチル) インデニル) } ジルコニウムジク ロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-i-プロピル -4- (8-メチル-9-ナフチル) インデニル) } ジルコニウ ムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-i-プ ロピル-4-(5-アセナフチル)インデニル)}ジルコニ ウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-i-プロピル-4- (9-アントリル) インデニル) } ジルコニ ウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-i-プロピル-4- (9-フェナントリル) インデニル) } ジル コニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-s-プチル-4-フェニルインデニル) } ジルコニウムジ クロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-s-プチル -4- (α-ナフチル) インデニル) } ジルコニウムジクロ リド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-s-プチル-4-(β-ナフチル) インデニル) } ジルコニウムジクロリ ド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-s-プチル-4- (2 -メチル-1-ナフチル) インデニル) } ジルコニウムジク ロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-s-ブチル-4 - (5-アセナフチル) インデニル) } ジルコニウムジク

16

ロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-s-プチル-4 - (9-アントリル) インデニル) } ジルコニウムジクロ

(9-フェナントリル) インデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-n-ペンチル-4-フェニルインデニル) } ジルコニウムジクロリド、r

リド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-s-プチル-4-

ac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-n-ペンチル-4-(α-ナフチル) インデニル) } ジルコニウムジクロリド、ra

c-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-n-ブチル-4-フェニル インデニル) } ジルコニウムジクロリド rac-ジメチル

インデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-n-プチル-4-(α-ナフチル) イン

デニル)} ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリ

レン-ビス $\{1-(2-n-7)$ チル-4- $(\beta-t)$ インデニル) $\}$ ジルコニウムジクロリド、 $\{1-(2-n-7)\}$ アルシリレン

-ビス {1-(2-n-プチル-4-(2-メチル-1-ナフチル) イン

デニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリ

レン-ビス (1-(2-n-ブチル-4- (5-アセナフチル) イン

デニル)) ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリ

レン-ビス {1-(2-n-プチル-4-(9-アントリル) インデ

ニル)} ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレ 20 ン-ビス {1-(2-n-プチル-4-(9-フェナントリル) イン

デニル))ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリ

レン-ビス {1-(2-i-ブチル-4-フェニルインデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス

 $\{1-(2-i-\mathcal{I}\mathcal{F}\mathcal{N}-4-(\alpha-\mathcal{I}\mathcal{I}\mathcal{F}\mathcal{N})\}$ ジ \mathcal{N} ルコニウムジクロリド、 \mathbf{rac} -ジメ $\mathcal{F}\mathcal{N}$ シリレン-ビス $\{1$

-(2-i-ブチル-4- (β-ナフチル) インデニル)) ジルコ ニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-

i-ブチル-4- (2-メチル-1-ナフチル) インデニル) } ジ ルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1 30 -(2-i-ブチル-4- (5-アセナフチル) インデニル) } ジ

ルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-i-プチル-4-(9-アントリル) インデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-

コニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-i-プチル-4-(9-フェナントリル) インデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1

-(2-ネオペンチル-4-フェニルインデニル) } ジルコニ ウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-ネ オペンチル-4-(α-ナフチル) インデニル) } ジルコニ ウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-n- 40

へキシル-4-フェニルインデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-n-ヘキシル

-4- (α-ナフチル) インデニル) } ジルコニウムジクロ リド、rac-メチルフェニルシリレン-ビス {1-(2-エチル

-4-フェニルインデニル)) ジルコニウムジクロリド、r*

R

* ac-メチルフェニルシリレン-ビス {1-(2-エチル-4- (α -ナフチル) インデニル) } ジルコニウムジクロリド、r

ac-メチルフェニルシリレン-ビス {1-(2-エチル-4- (9-アントリル) インデニル) } ジルコニウムジクロリド、

rac-メチルフェニルシリレン-ビス {1-(2-エチル-4- (9

- フェナントリル) インデニル) } ジルコニウムジクロ

リド、rac-ジフェニルシリレン-ビス {1-(2-エチル-4-

フェニルインデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジフェニルシリレン-ビス [1-(2-エチル-4-(α-ナフチ

ル) インデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジフ

エニルシリレン-ビス {1-(2-エチル-4-(9-アントリ

ル) インデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジフ

エニルシリレン-ビス {1-(2-エチル-4-(9-フェナント

リル) インデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジ

フェニルシリレン-ビス {1-(2-エチル-4-(4-ビフェニ

リル) インデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-メチレン-ビス {1-(2-エチル-4-フェニルインデニル) }

ジルコニウムジクロリド、rac-メチレン-ビス {1-(2-エ

チル-4- (α-ナフチル) インデニル) } ジルコニウムジ

クロリド、rac-エチレン-ビス {1-(2-エチル-4-フェニ

ルインデニル)} ジルコニウムジクロリド、rac-エチレ

ン-ビス (1-(2-エチル-4- (α-ナフチル) インデニ

ル) $\}$ ジルコニウムジクロリド、rac-エチレン-ビス $\{1$ -(2-n-プロピル-4- $(\alpha$ -ナフチル) インデニル) $\}$ ジル

コニウムジクロリド、rac-ジメチルゲルミル-ビス {1-

(2-エチル-4-フェニルインデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルゲルミル-ビス {1-(2-エチル-4-

(α-ナフチル) インデニル) } ジルコニウムジクロリ

ド、rac-ジメチルゲルミル-ビス {1-(2-n-プロビル-4-フェニルインデニル) } ジルコニウムジクロリドなど。

【0059】また上記のような化合物中のジルコニウム

をチタニウムまたはハフニウムに代えた化合物を挙げる こともできる。本発明では、炭素原子数が3以上のオレ

フィンを重合する際には、前記一般式 (V) で表される 遷移金属化合物のラセミ体が触媒成分として好ましく用

いられる。

【0060】このような一般式(V)で表される遷移金 属化合物は、Journal of Organometallic Chem. 288(198 5)、第63~67頁、ヨーロッパ特許出願公開第0,320,762 号明細書および実施例に準じて製造することができる。

【0061】次に、一般式(VI)で表される遷移金属化合物について説明する。

[0062]

【化5】

30

50

【0063】式中、M³ は周期律表第IV族の遷移金属原子を示し、具体的には、チタニウム、ジルコニウムまたはハフニウムであり、好ましくはジルコニウムである。R³ およびR³³は、互いに同一でも異なっていてもよく、炭素原子数が1~20の炭化水素基、炭素原子数が1~20のハロゲン化炭化水素基、ケイ素含有基、酸素含有基、イオウ含有基、窒素含有基、リン含有基、水素原子またはハロゲン原子を示し、具体的には、前記R¹¹~R¹¹と同様の原子または基が挙げられる。

19

【0064】これらのうちRⁿは、炭素原子数が1~2 0の炭化水素基であることが好ましく、特にメチル、エ チル、プロピルの炭素原子数が1~3の炭化水素基であ ることが好ましい。

【0065】R³²は、水素原子または炭素原子数が1~20の炭化水素基であることが好ましく、特に水素原子あるいは、メチル、エチル、プロピルの炭素原子数が1~3の炭化水素基であることが好ましい。

【0066】R³およびR³は、互いに同一でも異なっていてもよく、炭素原子数が1~20のアルキル基を示し、具体的にはメチル、エチル、n-プロピル、イソプロピル、ハーブチル、イソブチル、sec-ブチル、tert-ブチル、n-ペンチル、ネオペンチル、n-ヘキシル、シクロヘキシル、オクチル、ノニル、ドデシル、アイコシル、ノルボルニル、アダマンチルなどが挙げられる。

【0067】これらのうちR³³は、2級または3級アルキル基であることが好ましい。X⁶およびX⁶は、互いに同一でも異なっていてもよく、炭素原子数1~20の炭化水素基、炭素原子数1~20のハロゲン化炭化水素基、酸素含有基、イオウ含有基、ケイ素含有基、水素原子またはハロゲン原子を示し、具体的には前記X¹およびX²と同様の原子または基が挙げられる。

【0068】Y³は、炭素原子数が1~20の2価の炭化水素基、炭素原子数が1~20の2価のハロゲン化炭化水素基、炭素原子数が1~20の2価のハロゲン化炭化水素基、2価のケイ素含有基、2価のゲルマニウム含 40 ジ(n-プチル) シリレン-ビス {1- (2,7-ジメチル-4-i- オ基、2価のスズ含有基、-O-、-CO-、-S-、-SO-、-SO2-、-Ge-、-Sn-、-NR¹⁵ ー、-P(R¹⁵) ー、-P(O)(R¹⁵) ー、-BR¹⁵ ーまたは-A1R¹⁵- [ただし、R¹⁵は、互いに同一でも異なっていてもよく、炭素原子数が1~20の炭化水素基、炭素原子数が1~20の穴ロゲン化炭化水素基、水素原子またはハロゲン原子である]を示し、具体的には、前記Y¹と同様の原子または基が挙げられる。 (i-プロピル)シリレン-ビス {1- (2,7-ジメチルー4-i-プロピルインデニル)} ジルコニウムジクロリド、rac-プロピルインデニル)} ジルコニウムジクロリド、rac-メチルフェニルシリレン-ビス {1- (2,7-ジメチルー4-i-プロピルインデニル)} ジルコニウムジクロリド、rac-ブフェニルシリレン-ビス {1- (2,7-ジメチルー4-i-プチルインデニル)} ジルコニウムジクロリド、rac-ブテルー4-i-プチルインデニル) が マーガーは、前記 Y¹と同様の原子または基が挙げられる。

【0069】以下に上記一般式(VI)で表される遷移金 属化合物の具体的な例を示す。rac-ジメチルシリレン-

ビス {1-(2,7-ジメチル-4-エチルインデニル)} ジル コニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2,7-ジメチル-4-n-プロピルインデニル) } ジルコニ ウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2.7 -ジメチル-4-i-プロピルインデニル) } ジルコニウムジ クロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2,7-ジメ チル-4-n-ブチルインデニル) } ジルコニウムジクロリ ド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2,7-ジメチル-4sec-ブチルインデニル) } ジルコニウムジクロリド、ra c-ジメチルシリレン-ビス {1-(2,7-ジメチル-4-t-ブチ ルインデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチ ルシリレン-ビス〔1-(2,7-ジメチル-4-n-ペンチルイン デニル)) ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリ レン-ビス {1-(2,7-ジメチル-4-n-ヘキシルインデニ ル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン -ビス (1-(2,7-ジメチル-4-シクロヘキシルインデニ ル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン -ビス {1-(2,7-ジメチル-4-メチルシクロヘキシルイン デニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリ レン-ビス {1-(2,7-ジメチル-4-フェニルエチルインデ ニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレ ン-ビス {1-(2,7-ジメチル-4-フェニルジクロロメチル インデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチル シリレン-ビス {1-(2,7-ジメチル-4-クロロメチルイン デニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリ レン-ビス {1-(2,7-ジメチル-4-トリメチルシリルメチ ルインデニル)) ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチ ルシリレン-ビス {1-(2,7-ジメチル-4-トリメチルシロ キシメチルインデニル) } ジルコニウムジクロリド、ra c-ジエチルシリレン-ピス {1-(2,7-ジメチル-4-i-プロ ピルインデニル)) ジルコニウムジクロリド、rac-ジ (i-プロピル) シリレン-ビス {1-(2,7-ジメチル-4-i-プロピルインデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-プロピルインデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジ(シクロヘキシル)シリレン-ビス {1-(2,7-ジメチ ル-4-i-プロピルインデニル) } ジルコニウムジクロリ ド、rac-メチルフェニルシリレン-ビス {1-(2,7-ジメ チル-4-i-プロピルインデニル) } ジルコニウムジクロ リド、rac-メチルフェニルシリレン-ビス {1-(2,7-ジ メチル-4-t-プチルインデニル) } ジルコニウムジクロ リド、rac-ジフェニルシリレン-ビス {1- (2,7-ジメチ ル-4-t-プチルインデニル) } ジルコニウムジクロリ

ド、rac-ジフェニルシリレン-ビス {1-(2,7-ジメチル-

50

4-i-プロピルインデニル) } ジルコニウムジクロリド、 rac-ジフェニルシリレン-ビス {1-(2,7-ジメチル-4-エ チルインデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジ (p-トリル) シリレン-ビス (1-(2,7-ジメチル-4-i-プ ロピルインデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジ (p-クロロフェニル) シリレン-ビス {1-(2.7-ジメチ ル-4-i-プロピルインデニル) } ジルコニウムジクロリ ド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-メチル-4-i-プ ロピルー7-エチルインデニル) } ジルコニウムジブロミ F

rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2,3,7-トリメチル-4-エチルインデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジ メチルシリレン-ビス {1-(2,3,7-トリメチル-4-n-プロ ピルインデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメ チルシリレン-ビス {1-(2,3,7-トリメチル-4-i-プロピ ルインデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチ ルシリレン-ビス {1-(2,3,7-トリメチル-4-n-プチルイ ンデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシ リレン-ビス {1-(2,3,7-トリメチル-4-sec-プチルイン デニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリ レン-ビス {1-(2,3,7-トリメチル-4-t-プチルインデニ ル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン -ビス {1- (2, 3, 7-トリメチル-4-n-ペンチルインデニ ル) 〕 ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン -ビス {1-(2,3,7-トリメチル-4-n-ヘキシルインデニ ル) 〉 ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン -ビス (1-(2,3,7-トリメチル-4-シクロヘキシルインデ ニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレ ンービス {1-(2,3,7-トリメチル-4-メチルシクロヘキシ ルインデニル)) ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチ ルシリレン-ビス {1-(2,3,7-トリメチル-4-トリメチル シリルメチルインデニル) } ジルコニウムジクロリド、 rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2,3,7-トリメチル-4-トリメチルシロキシメチルインデニル) } ジルコニウム ジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2.3.7-トリメチル-4-フェニルエチルインデニル) } ジルコニ ウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン-ビス {1- (2, 3,7-トリメチル-4-フェニルジクロロメチルインデニ ル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン -ビス {1-(2,3,7-トリメチル-4-クロロメチルインデニ 40 ル)) ジルコニウムジクロリド、rac-ジエチルシリレン -ビス {1-(2,3,7-トリメチル-4-i-プロピルインデニ ル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジ (i-プロピル) シリレン-ピス {1-(2,3,7-トリメチル-4-i-プロピルイ ンデニル)〉ジルコニウムジクロリド、rac-ジ(n-プチ ル) シリレン-ピス {1- (2,3,7-トリメチル-4-i-プロピ ルインデニル)) ジルコニウムジクロリド、rac-ジ (シ クロヘキシル) シリレン-ビス {1-(2,3,7-トリメチル-4-i-プロピルインデニル) } ジルコニウムジクロリド、 rac-メチルフェニルシリレン-ビス {1-(2,3,7-トリメ

22 チル-4-i-プロピルインデニル) } ジルコニウムジクロ リド、rac-メチルフェニルシリレン-ビス {1-(2,3,7-トリメチル-4-t-ブチルインデニル) } ジルコニウムジ クロリド、rac-ジフェニルシリレン-ビス (1-(2,3,7-トリメチル-4-t-ブチルインデニル) } ジルコニウムジ クロリド、rac-ジフェニルシリレン-ビス {1-(2,3,7-トリメチル-4-i-プロピルインデニル) } ジルコニウム ジクロリド、rac-ジフェニルシリレン-ビス {1-(2.3.7 -トリメチル-4-エチルインデニル) } ジルコニウムジク ロリド、rac-ジ (p-トリル) シリレン-ビス (1-(2,3,7 -トリメチル-4-i-プロピルインデニル) } ジルコニウム ジクロリド、rac-ジ (p-クロロフェニル) シリレン-ビ ス {1-(2,3,7-トリメチル-4-i-プロピルインデニ ル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン -ビス {1- (2-メチル-4-i-プロピル-7-メチルインデニ

ル) } ジルコニウムジメチル、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-メチル-4-i-プロピル-7-メチルインデニ ル) } ジルコニウムメチルクロリド、rac-ジメチルシリ レン-ビス {1-(2-メチル-4-i-プロピル-7-メチルイン デニル) } ジルコニウム-ビス (メタンスルホナト)、r ac-ジメチルシリレン-ビス {1- (2-メチル-4-i-プロピ ル-7-メチルインデニル) } ジルコニウム-ビス (n-フェ ニルスルフィナト)、rac-ジメチルシリレン-ビス {1-(2-メチル-3-メチル-4-i-プロピル-7-メチルインデニ ル)〉ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン -ビス {1- (2-メチル-4, 6-ジ-i-プロピルインデニ ル) 】ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン -ビス {1- (2-エチル-4-i-プロピル-7-メチルインデニ ル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン

-ビス {1- (2-フェニル-4-i-プロピル-7-メチルインデ

ニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレ

ン-ビス {1- (2-メチルインデニル) } ジルコニウムジ

クロリド、rac-エチレン-ビス {1- (2,4,7-トリメチル

インデニル) } ジルコニウムジクロリド、rac-イソプロ

ピリデン-ビス {1-(2,4,7-トリメチルインデニル)}

ジルコニウムジクロリドなど。

【0070】また上記のような化合物中のジルコニウム をチタニウムまたはハフニウムに代えた化合物を挙げる こともできる。これらの中で、4位にi-プロピル、sec-プチル、tert-ブチル基などの分岐アルキル基を有する ものが、特に好ましい。

【0071】本発明では、炭素原子数が3以上のオレフ インを重合する際には、前記一般式(VI)で表される遷 移金属化合物のラセミ体が触媒成分として好ましく用い られる。上記のような一般式(VI)で表される遷移金属 化合物は、インデン誘導体から既知の方法たとえば特開 平4-268307号公報に記載されている方法により 合成することができる。

【0072】また、本発明では、(A) 遷移金属化合物 として下記式(VII)で表される化合物を用いることも

できる。

 $L^2 M^2 X_2^3 \cdots (VII)$

式中、 M^2 は周期律表第IV族の遷移金属原子を示す。 【0073】 L^2 は、非局在化 π 結合基の誘導体であり、金属 M^2 活性サイトに拘束幾何形状を付与しており、 X^3 は、互いに同一でも異なっていてもよく、水素原子、ハロゲン原子または20個以下の炭素原子、ケイ素原子もしくはゲルマニウム原子を含有する炭化水素基、シリル基もしくはゲルミル基である。

【0074】このような一般式 (VII) で表される化合物のうちでは、下記式 (VII') で表される化合物が好ましい。

[0075]

【化6】

【0076】式中、M²は周期律表第IV族の遷移金属原子を示し、具体的にはジルコニウム、チタンまたはハフニウムであり、好ましくはジルコニウムである。Cpは、M²にπ結合しており、かつ置換基Zを有する置換シクロペンタジエニル基またはその誘導体を示す。

【0077】 Zは、酸素原子、イオウ原子、ホウ素原子または周期律表第IVA族の元素を含む配位子を示し、たとえばーSi(R*2)ー、一C(R*2)ー、ーSi(R*2) Si(R*2)ー、一C(R*2)ー、一C(R*2) C(R*2)ー、一C(R*1) C(R*2)ー、ーC(R*1)ー、ーC(R*2)ー、ーGe(R*1)ー、ーC(R*2)ー、ーGe(R*1)ーなどである。

【0078】 Y^2 は、窒素原子、リン原子、酸素原子またはイオウ原子を含む配位子を示し、たとえば-N (R^{\flat}) -、-O-、-S-、-P (R^{\flat}) -などである。またZと Y^2 とで縮合環を形成してもよい。

【0079】上記R・は水素原子または20個までの非水素原子をもつアルキル、アリール、シリル、ハロゲン化アルキル、ハロゲン化アリール基またびそれらの組合せから選ばれた基であり、R・は炭素原子数1~10のアルキル、炭素原子数6~10のアリール基若しくは炭素原子数7~10のアラルキル基であるか、または1個若しくはそれ以上のR・と30個までの非水素原子の縮合環系を形成してもよい。

【0080】以下に上記一般式 (VII') で表される遷移 金属化合物の具体的な例を示す。 (tert-ブチルアミド) (テトラメチルー n 5-シクロペンタジエニル) -1,2-エタンジイルジルコニウムジクロリド、 (tert-ブチルアミド) (テトラメチルー n 5-シクロペンタジエニル) -1,2-エタンジイルチタンジクロリド、 (メチルアミド) (テトラメチルー n 5-シクロペンタジエニル) -1,2-エタンジイルジルコニウムジクロリド、 (メチルアミド)

24

(テトラメチル-η ⁶-シクロペンタジエニル) -1, 2-エタンジイルチタンジクロリド、(エチルアミド) (テトラメチル-η ⁶-シクロペンタジエニル) -メチレンチタンジクロリド、(tert-ブチルアミド) ジメチル (テトラメチル-η ⁶-シクロペンタジエニル) シランチタンジクロリド、(tert-ブチルアミド) ジメチル (テトラメチル-η ⁶-シクロペンタジエニル) シランジルコニウムジクロリド、(ベンジルアミド) ジメチル-(テトラメチル-η ⁶-シクロペンタジエニル) シランチタンジクロリド、(フェニルホスフィド) ジメチル (テトラメチル-η ⁶-

(フェニルホスフィド) ジメチル (テトラメチル-η ⁶-シクロペンタジエニル) シランジルコニウムジベンジル など。

【0081】(B) ルイス酸またはイオン性化合物 ルイス酸またはイオン性化合物としては、たとえばホウ 素原子を含有するルイス酸またはイオン性化合物が挙げ られる。

【0082】ホウ素原子を含有するルイス酸としては、 下記一般式 (VIII) で表される化合物が例示できる。 BR, … (VIII)

但し、上記式 (VIII) においてRは、フッ素、メチル 基、トリフルオロメチル基などの置換基を有していても よいフェニル基またはフッ素である。

【0083】上記一般式 (VIII) で表される化合物として具体的には、トリフルオロボロン、トリフェニルボロン、トリス (4-フルオロフェニル) ボロン、トリス (3,5-ジフルオロフェニル) ボロン、トリス (4-フルオロメチルフェニル) ボロン、トリス (のトリル) ボロン、トリス (0-トリル) ボロン、トリス (3,5-ジメチルフェニル) ボロン などが挙げられる。これらのうちではトリス (ペンタフルオロフェニル) ボロンが好ましい。

【0084】ホウ素原子を含有するイオン性化合物としては、トリアルキル置換アンモニウム塩、N,N-ジアルキルアニリニウム塩、ジアルキルアンモニウム塩、トリアリールホスフォニウム塩などを挙げることができる。

【0085】具体的には、トリアルキル置換アンモニウム塩としては、たとえばトリエチルアンモニウムテトラ (フェニル) ホウ素、トリプロピルアンモニウムテトラ (フェニル) ホウ素、トリプロピルアンモニウムテトラ (ラートリル) ホウ素、トリメチルアンモニウムテトラ (pートリル) ホウ素、トリプチルアンモニウムテトラ (のートリル) ホウ素、トリプチルアンモニウムテトラ (ペンタフルオロフェニル) ホウ素、トリプロピルアンモニウムテトラ (o,pージメチルフェニル) ホウ素、トリプチルアンモニウムテトラ (m,mージメチルフェニル) ホウ素、トリプチルアンモニウムテトラ (pートリフルオロメチルフェニル) ホウ素、トリ (nープチル) アンモニウムテトラ (oートリル) ホウ素などが挙げられ、N,Nージアルキルアニリニウム塩としては、たとえばN,Nージメチルフェニルフェニル (フェニル) ホウ素、N,Nージエチル

アニリニウムテトラ (フェニル) ホウ素、N,N-2,4,6-ペンタメチルアニリニウムテトラ (フェニル) ホウ素などが挙げられ、ジアルキルアンモニウム塩としては、たとえばジ (1-プロピル) アンモニウムテトラ (ペンタフルオロフェニル) ホウ素、ジシクロヘキシルアンモニウムテトラ (フェニル) ホウ素などが挙げられ、トリアリールホスフォニウム塩、たとえばトリフェニルホスフォニウムテトラ (フェニル) ホウ素、トリ (ジメチルフェニル) ホスフォニウムテトラ (フェニル) ホフォニウムテトラ (フェニル) ホウ素などが挙げられる。

【0086】ホウ素原子を含有するイオン性化合物として、トリフェニルカルベニウムテトラキス (ペンタフルオロフェニル) ボレート、N,N-ジメチルアニリニウムテトラキス (ペンタフルオロフェニル) ボレート、フェロセニウムテトラ (ペンタフルオロフェニル) ボレートも挙げることができる。

【0087】また、ホウ素原子を含有するイオン性化合物として以下のような化合物も例示できる。 (なお、以下に列挙するイオン性化合物において対向イオンはトリ(n-ブチル) アンモニウムであるがこれに限定されない。)

アニオンの塩、たとえばビス [トリ (n-ブチル) アンモ ニウム] ノナボレート、ビス [トリ (n-ブチル) アンモ ニウム] デカボレート、ビス [トリ (n-ブチル) アンモ ニウム] ウンデカボレート、ビス [トリ (n-ブチル) ア ンモニウム] ドデカボレート、ビス [トリ (n-プチル) アンモニウム] デカクロロデカボレート、ビス [トリ (n-プチル) アンモニウム] ドデカクロロドデカボレー ト、トリ (n-プチル) アンモニウム1-カルバデカボレー ト、トリ (n-ブチル) アンモニウム1-カルバウンデカボ レート、トリ (n-プチル) アンモニウム1-カルバドデカ ボレート、トリ (n-ブチル) アンモニウム1-トリメチル シリル-1-カルバデカボレート、トリ (n-プチル) アン モニウムプロモ-1-カルバドデカボレートなど;ボラ ン、カルボラン錯化合物、カルボランアニオンの塩、た とえばデカボラン(14)、7,8-ジカルバウンデカボラ ン(13)、2,7-ジカルバウンデカボラン(13)、ウ ンデカハイドライド-7,8-ジメチル-7,8-ジカルバウンデ カボラン、ドデカハイドライド-11-メチル-2,7-ジカル バウンデカボラン、トリ (n-プチル) アンモニウム6-カ ルバデカボレート (14)、トリ (n-プチル) アンモニ ウム6-カルバデカボレート (12)、トリ (n-ブチル) アンモニウム7-カルバウンデカボレート (13)、トリ (n-ブチル) アンモニウム7,8-ジカルバウンデカボレー ト(12)、トリ(n-プチル)アンモニウム2,9-ジカル バウンデカボレート (12)、トリ (n-プチル) アンモ ニウムドデカハイドライド-8-メチル7.9-ジカルバウン デカボレート、トリ (n-プチル) アンモニウムウンデカ ハイドライド8-エチル-7,9-ジカルバウンデカボレー

ト、トリ (n-ブチル) アンモニウムウンデカハイドライ ド-8-ブチル-7,9-ジカルバウンデカボレート、トリ (n-ブチル)アンモニウムウンデカハイドライド-8-アリル-7,9-ジカルバウンデカボレート、トリ (n-プチル) アン モニウムウンデカハイドライド-9-トリメチルシリル-7. 8-ジカルバウンデカボレート、トリ (n-ブチル) アンモ ニウムウンデカハイドライド-4,6-ジプロモ-7-カルバウ ンデカボレートなど;カルボラン、カルボランの塩、た とえば4-カルバノナボラン(14)、1,3-ジカルバノナ 10 ボラン (13)、6,9-ジカルバデカボラン (14)、ド デカハイドライド-1-フェニル-1,3-ジカルバノナボラ ン、ドデカハイドライド-1-メチル-1,3-ジカルバノナボ ラン、ウンデカハイドライド-1,3-ジメチル-1,3-ジカル バノナボランなど、さらに、ホウ素原子を含有するイオ ン性化合物として、以下のような化合物も例示できる。 (なお、以下に列挙するイオン性化合物において対向イ オンはトリ (n-ブチル) アンモニウムであるがこれに限 定されない。)

金属カルボランの塩および金属ボランアニオン、たとえ ばトリ (n-プチル) アンモニウムビス (ノナハイドライ ド-1,3-ジカルバノナボレート) コバルテート (III) 、 トリ (n-プチル) アンモニウムビス (ウンデカハイドラ イド-7,8-ジカルバウンデカボレート)フェレート (鉄 酸塩) (III) 、トリ (n-ブチル) アンモニウムビス (ウンデカハイドライド-7,8-ジカルバウンデカボレー ト) コバルテート (III) 、トリ (n-プチル) アンモニ ウムビス (ウンデカハイドライド-7.8-ジカルバウンデ カボレート) ニッケレート (III) 、トリ (n-ブチル) アンモニウムビス (ウンデカハイドライド-7,8-ジカル バウンデカボレート) キュブレート (銅酸塩) (II I)、トリ (n-プチル) アンモニウムビス (ウンデカハ イドライド-7,8-ジカルバウンデカボレート) アウレー ト(金属塩) (III) 、トリ (n-プチル) アンモニウム ピス(ノナハイドライド-7,8-ジメチル-7,8-ジカルバウ ンデカボレート) フェレート (III) 、トリ (n-ブチ ル) アンモニウムビス (ノナハイドライド-7,8-ジメチ ルー7,8-ジカルバウンデカボレート) クロメート (クロ ム酸塩) (III)、トリ (n-ブチル) アンモニウムビス (トリプロモオクタハイドライド-7.8-ジカルバウンデ カボレート) コバルテート (III) 、トリ (n-ブチル) アンモニウムビス(ドデカハイドライドジカルバドデカ ボレート) コバルテート (III) 、ビス [トリ (n-ブチ ル) アンモニウム] ビス (ドデカハイドライドドデカボ レート) ニッケレート (III) 、トリス [トリ (n-ブチ ル) アンモニウム] ビス (ウンデカハイドライド-7-カ ルバウンデカボレート) クロメート (III) 、ビス [ト リ (n-プチル) アンモニウム] ビス (ウンデカハイドラ イド-7-カルバウンデカボレート) マンガネート (I V)、ビス [トリ (n-プチル) アンモニウム] ビス (ウ ンデカハイドライド-7-カルバウンデカボレート) コバ

ルテート (III) 、ビス [トリ (n-ブチル) アンモニウム] ビス (ウンデカハイドライド-7-カルバウンデカボレート) ニッケレート (IV) などが挙げられる。

【0088】さらにイオン性化合物として、下記のよう*

[0089]

【化7】

$$H^{\oplus}(OEt_2)_2 \left[B \left(\bigcirc CF_3\right)_4\right]^{\Theta}$$

H⁺ (OEta): [(3,5-ジトリフルオロメチルフェニル), ホウ素]⁻

【0090】および前記ホウ素化合物のトリアルキルアンモニウム塩、N,N-ジアルキルアニリニウム塩、ジアルキルアンモニウム塩、トリアリールホスホニウム塩、ならびにトリフェニルカルベニウムペンタフェニルシクロペンタジエニル錯体、N,N-ジエチルアニリニウムペンタフェニルシクロペンタジエニル錯体。

【0091】上記のようなルイス酸またはイオン性化合物は、単独でまたは2種以上混合して用いることができる。

(C) 有機金属化合物

有機金属化合物 (C) は下記式 (I) で表される化合物 20 である。

 $[0092]MR^1R^2R^3$... (1)

式中、Mは周期律表第III族の原子であり、具体的には、ホウ素、アルミニウム、ガリウム、インジウムまたはタリウムを示し、好ましくはアルミニウムである。

【0093】 R^1 は炭素原子数が2以上のアルキル基またはアリール基を示し、具体的には、エチル、プロピル、ブチル、ヘキシル、シクロヘキシル、オクチル、ノニル、ドデシル、アイコシル、ノルボルニル、アダマンチルなどの炭素原子数が $2\sim20$ のアルキル基;フェニ 30ル、トリル、ジメチルフェニル、トリメチルフェニル、エチルフェニル、プロピルフェニル、ビフェニル、 α ーまたは β ーナフチル、メチルナフチル、アントリル、フェナントリル、ベンジルフェニル、ピレニル、アセナフチル、フェナレニル、アセアントリレニル、テトラヒドロナフチル、インダニル、ビフェニリルなどの炭素原子数が $6\sim20$ のアリール基が挙げられる。

【0094】R²およびR³は互いに同一でも異なっていてもよく、炭素原子数が2以上のアルキル基、アリール基、アルコキシ基、水素原子またはハロゲン原子を示 40 し、具体的には、前記R¹と同様の、炭素原子数が2~20のアルキル基;前記R¹と同様の、炭素原子数が6~20のアリール基;メトキシ、エトキシ、プロポキシ、プトキシなどの炭素原子数が1~20のアルコキシ基が挙げられる。

【0095】ハロゲン原子としてはフッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子などが挙げられる。このような前記式(1)で表される有機金属化合物として具体的には、トリエチルアルミニウム、トリプチルアルミニウム、トリオクチルアルミニウムなどのトリアルキルアル※50

※ミニウム;ジエチルアルミニウムエトキシド、ジブチルアルミニウムブトキシドなどのアルキルアルミニウムアルコキシド;ジエチルアルミニウムクロリド、ジブチルアルミニウムクロリド、ジエチルアルミニウムブロミドなどのアルキルアルミニウムハライド;エチルアルミニウムセスキクロリド、ブチルアルミニウムセスキクロリドなどのアルキルアルミニウムセスキハライド;ジエチルアルミニウムヒドリド、ジブチルアルミニウムヒドリドなどのアルキルアルミニウムヒドリドなどのアルキルアルミニウムヒドリドなどが挙げられる。

【0096】このような有機金属化合物は、単独でまたは2種以上混合して用いることができる。

(D)フェノール誘導体

フェノール誘導体(D)は、下記式(II)で表される化 合物である。

[0097]

【化8】

【0098】式中、R'~R'は互いに同一でも異なっていてもよく、アルキル基、アリール基、アルコキシ基、トリアリールシリル基、水素原子またはハロゲン原子を示し、具体的には、メチル、エチル、プロピル、プチル、ヘキシル、シクロヘキシル、オクチル、ノニル、ドデシル、アイコシル、ノルボルニル、アダマンチルなどの炭素原子数が1~20のアルキル基;前記R'およびR'と同様の、炭素原子数が1~20のアルコキシ基;前記R'およびR'と同様の、炭素原子数が7~20のアリーロキシ基;トリフェニルシリルなどのトリアリールシリル基;前記R'およびR'と同様の、ハロゲン原子が挙げられる。

【0099】このような前記式 (II) で表されるフェノール誘導体として具体的には、以下のような化合物が挙げられる。2-t-プチルフェノールなどのモノアルキル置換フェノール;2,6-ジメチルフェノール、2,4-ジ-t-プチルフェノール、2,6-ジ-t-プチルフェノール、2,6-ジインチルフェノール、2,6-ジイソール、2-t-プチルフェノール、2,6-ジイソ

プロピルフェノールなどのジアルキル置換フェノール; 2,6-ジメチル-4-t-ブチルフェノール、2,6-ジ-t-ブチル -4-メチルフェノール、2,6-ジ-t-ブチル-4-エチルフェ ノール、2,6-ジ-t-ブチル-4-n-ブチルフェノール、2-(1-メチルシクロヘキシル) -4,6-ジメチルフェノー ル、2-メチル-4,6-ジノニルフェノール、2,6-ジイソプ ロピル-4-メチルフェノールなどのトリアルキル置換フ ェノール;2-フェニルフェノール、3-フェニルフェノー ル、4-フェニルフェノールなどのモノアリール置換フェ ノール;2,6-ジフェニルフェノールなどのジアリール置 換フェノール;2,6-ジメチル-4-フェニルフェノールな どのジアルキルモノアリール置換フェノール; 2,6-ジフ ェニル-4-メチルフェノールなどのモノアルキルジアリ ール置換フェノール;2-t-ブチル-4-メトキシフェノー ルなどのモノアルキルモノアルコキシ置換フェノール; 2,6-ジ-t-プチル-4-メトキシフェノールなどのジアルキ ルモノアルコキシ置換フェノール;2-フェニル-4-メト キシフェノールなどのモノアリールモノアルコキシ置換 フェノール;2,6-ジ-トリフェニルシリルフェノールな どのジ (トリアリールシリル) 置換フェノール; 2,6-ジ -トリフェニルシリル-4-メチルフェノールなどのアルキ ルジ(トリアリールシリル)置換フェノールなど。

【0100】これらの中では、R⁴、R⁶およびR⁸の うち少なくとも1個が炭素原子数1~12の炭化水素基 で置換されたフェノール誘導体が好ましい。このような フェノール誘導体は、単独でまたは2種以上混合して用 いることができる。

【0101】本発明において(C)有機金属化合物および(D)フェノール誘導体は、スカベンジャーとして用いられる。この、(C)有機金属化合物および(D)フェノール誘導体は、高濃度であっても重合活性を低下させることが少なく、したがって広い濃度範囲で高い重合活性を発現させることができる。このため(C)有機金属化合物および(D)フェノール誘導体を含むオレフィン重合用触媒は、重合活性のコントロールが容易である。

【0102】本発明に係るオレフィン重合用触媒は、上記のような(A) 遷移金属化合物、(B) ルイス酸またはイオン性化合物、(C) 有機金属化合物、(D) フェノール誘導体の一部または全部を下記のような担体に担 40 持した固体触媒として使用することもできる。

【0103】(E) 担体

(E) 担体としては、無機あるいは有機の化合物であって、粒径が $10\sim300~\mu$ m、好ましくは $20\sim200~\mu$ mの顆粒状ないしは微粒子状の固体が使用される。このうち無機担体としては多孔質酸化物が好ましく、具体的には SiO₂、Al₂O₃、MgO、ZrO₂、TiO₂、B₂O₃、CaO、ZnO、BaO、ThO₂ などまたはこれらの混合物、たとえば SiO₂-MgO、SiO₂-Al₂O₃、SiO₂-TiO₂、SiO₂-V₂O₅、S

 $i O_2$ - $C r_2O_3$ 、 $S i O_2$ - $T i O_2$ - $M g O な ど を 例示することができる。これらの中で<math>S i O_2$ および $A l_2O_3$ からなる群から選ばれた少なくとも 1 種の成分を主成分とするものが好ましい。

【0104】なお、上記無機酸化物には少量のNa₂CO₃、K₂CO₃、CaCO₃、MgCO₃、Na₂SO₄、Al₂(SO₄)₃、BaSO₄、KNO₃、Mg(NO₃)₂、Al(NO₃)₃、Na₂O、K₂O、Li₂Oなどの炭酸塩、硫酸塩、硝酸塩、酸化物成分を含有していても差しつかえない。

【0105】このような (E) 担体はその種類および製法により性状は異なるが、本発明で好ましく用いられる担体は、比表面積が $50\sim1000\,\mathrm{m}^2/\mathrm{g}$ 、好ましくは $100\sim700\,\mathrm{m}^2/\mathrm{g}$ であり、細孔容積が $0.3\sim2.5\,\mathrm{cm}^3/\mathrm{g}$ であることが望ましい。該担体は、必要に応じて $100\sim1000\,\mathrm{C}$ 、好ましくは $150\sim700\,\mathrm{C}$ で焼成して用いられる。

【0106】さらに、(E) 担体としては、粒径が10~300μmである有機化合物の顆粒状ないしは微粒子状固体を挙げることができる。これら有機化合物としては、エチレン、プロピレン、1-プテン、4-メチル-1-ペンテンなどの炭素原子数が2~14のα-オレフィンを主成分として生成される(共)重合体あるいはビニルシクロヘキサン、スチレンを主成分として生成される重合体もしくは共重合体を例示することができる。

【0107】オレフィン重合用触媒

本発明に係るオレフィン重合用触媒は、前記のような (A) 遷移金属化合物、(B) ルイス酸またはイオン性 化合物、(C) 有機金属化合物および(D) フェノール 誘導体から形成されている。

【0108】前記各成分は重合器に個別に供給してもよく、また前記各成分から選ばれる任意の2成分以上を予め重合器外で接触させてから重合器に供給してもよい。この場合、(A) 遷移金属化合物と、(B) ルイス酸またはイオン性化合物とを予め重合器外で接触させて予備接触触媒を調製した後、該予備接触触媒と、(C) 有機金属化合物および(D) フェノール誘導体を重合器に供給することが好ましい。

【0109】前記各成分を重合器に別個に供給する場合には、供給順序は特に限定されないが、(C)有機金属化合物、(D)フェノール誘導体、(A)遷移金属化合物、(B)ルイス酸またはイオン性化合物の順序で供給することが好ましい。また、前記のように予備接触触媒を調製した場合には、供給順序は特に限定されないが、

(C) 有機金属化合物、(D) フェノール誘導体、予備接触触媒の順序で重合器に供給することが好ましい。

【0110】予備接触触媒を調製するときには、アルキルリチウム化合物、アルキルマグネシウム化合物、アルキルアルミニウム化合物などの周期律表第 I ~III族の 有機金属化合物を用いることができる。

【0111】アルキルリチウム化合物としては、メチルリチウム、エチルリチウム、プロビルリチウム、ブチルリチウムなどが挙げられる。アルキルマグネシウム化合物としては、メチルマグネシウムクロリド、メチルマグネシウムブロミド、エチルマグネシウムブロミド、プロピルマグネシウムクロリド、プロピルマグネシウムブロミド、ブチルマグネシウムブロミド、ブチルマグネシウムクロリド、ブチルマグネシウムブロミドなどが挙げられる。

【0112】アルキルアルミニウム化合物としては、トリメチルアルミニウム、トリエチルアルミニウム、トリイソプロピルアルミニウム、トリイソブチルアルミニウム、トリオクチルアルミニウム、トリ (2-エチルヘキシル) アルミニウム、トリデシルアルミニウムなどが挙げられる。

【0113】本発明に係るオレフィン重合用触媒は、前 記各成分の一部または全部が前記(E)担体に担持され た固体触媒であってもよく、前記固体触媒(成分)にオ レフィンが予備重合された予備重合触媒であってもよ い。

【0114】固体触媒(成分)は、たとえば前記(E)担体と(A)遷移金属化合物および/または(B)ルイス酸またはイオン性化合物、必要に応じて(C)有機金属化合物および/または(D)フェノール誘導体を不活性溶媒中で混合接触させることにより調製することができる。また、予備重合触媒は、たとえば前記(A)遷移金属化合物、(B)ルイス酸またはイオン性化合物および(E)担体、必要に応じて(C)有機金属化合物および/または(D)フェノール誘導体の存在下、不活性炭化水素溶媒中にオレフィンを導入することにより調製することができる。なお、固体触媒(成分)、予備重合触媒の調製時に(C)有機金属化合物および/または

- (D) フェノール誘導体を用いなかった場合には、
- (C) 有機金属化合物および/または(D) フェノール 誘導体は、固体触媒(成分) または予備重合触媒ととも に重合器に添加される。

【0115】図1に、本発明に係るオレフィン重合用触媒の調製工程を示す。本発明のオレフィン生合用触媒により重合することができるオレフィンとしては、炭素原子数が2~20のαーオレフィン、たとえばエチレン、プロピレン、1-プテン、1-ペンテン、3-メチル-1-プテン、1-ヘキセン、4-メチル-1-ペンテン、3-メチル-1-ペンテン、1-オクテン、1-デセン、1-デセン、1-テトラデセン、1-エイコセン;炭素原子数が3~20の環状オレフィン、たとえばシクロペンテン、シクロヘプテン、ノルボルネン、5-メチル-2-ノルボルネン、テトラシクロドデセン、2-メチル-1,4,5,8-ジメタノ-1,2,3,4,4a,5,8,8a-オクタヒドロナフタレンなどを挙げることができる。さらにスチレン、ビニルシクロヘキサン、ジエンなどが挙げられる。

【0116】 オレフィンの重合方法

本発明では、オレフィンの重合は、気相重合法あるいは 懸濁重合法、溶液重合法などの液相重合法のいずれでも 行うことができる。重合溶媒としては、不活性炭化水素 を用いることができ、オレフィン自体を溶媒とすること もできる。

【0117】このような不活性炭化水素溶媒として具体的には、ブタン、イソブタン、ペンタン、ヘキサン、オクタン、デカン、ドデカン、ヘキサデカン、オクタデカンなどの脂肪族系炭化水素;シクロペンタン、メチルシクロペンタン、シクロヘキサン、シクロオクタンなどの脂環族系炭化水素;ベンゼン、トルエン、キシレンなどの芳香族系炭化水素;ガソリン、灯油、軽油などの石油留分などが挙げられる。これら不活性炭化水素媒体のうち脂肪族系炭化水素、脂環族系炭化水素、石油留分などが好ましい。

【0118】重合に際して、(A) 選移金属化合物は、重合系内の(A) 遷移金属化合物中の選移金属原子の濃度として、重合容積1リットル当り10-8~10-3グラム原子、好ましくは10-7~10-4グラム原子となるような量で用いられる。(B) ルイス酸またはイオン性化合物は、(B) ルイス酸またはイオン性化合物と(A) 遷移金属化合物とのモル比[(B)/(A)]が、0.01~10、好ましくは0.5~5の範囲となるような量で用いられる。有機金属化合物(C)は、該(C)有機金属化合物中の周期律表第III族の原子(M)と、

(A) 遷移金属化合物中の遷移金属との原子比 (M/遷移金属)が、通常5~50000、好ましくは10~2000の範囲となるような量で用いられる。 (D) フェノール誘導体は、 (C) 有機金属化合物1モルに対し、0.1~2.9モル、好ましくは0.4~2.5モル、特に好ましくは0.7~2モルの範囲となるように用いられる。なお、 (D) フェノール誘導体を (C) 有機金属化合物1モルに対し0.7モル以上の量で用いる場合には、 (C) 有機金属化合物として、前記式 (I)におけるR²およびR¹のうち少なくとも一方が炭素原子数が2以上のアルキル基またはアリール基である化合物を用いることが好ましい。

【0119】重合温度は、通常-50~200℃、好ま 40 しくは0~180℃の範囲であり、重合圧力は、通常常 圧ないし100kg/cm²、好ましくは常圧~50k g/cm²の条件下である。

【0120】重合は、回分式、半連続式、連続式のいずれの方式においても行うことができ、さらに重合を反応条件の異なる2段以上に分けて行うことも可能である。 【0121】

【発明の効果】本発明のオレフィン重合用触媒は、

50

(A) 遷移金属化合物と、(B) ルイス酸またはイオン性化合物と、(C) 特定の有機金属化合物と、(D) 特定のフェノール誘導体から形成されているのでオレフィ

ン重合活性が高い。また、前記(C)有機金属化合物および(D)フェノール誘導体は広い濃度範囲で高活性を発現させることができるため、重合活性のコントロールが容易である。さらに、本発明のオレフィン重合用触媒は、分子量が高い重合体を得ることができ、炭素原子数が3以上のオレフィンを重合すると、立体規則性の高い重合体を得ることができる。

[0122]

【実施例】以下、実施例に基づいて本発明をさらに具体 的に説明するが、本発明はこれら実施例に限定されるも のではない。

[0123]

【実施例1】充分に窒素で置換した30mlのガラス製容器にトルエン5mlを装入し、これにトリエチルアルミニウムを0.0125ミリモル、エチレンピス(インデニル)ジルコニウムジクロリドを0.00125ミリモル、トリフェニルカルベニウムテトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレートを0.0025ミリモル、この順序で加えて5分間攪拌し予備接触触媒(a-1)を調製した。

【0124】上記とは別に、充分に窒素置換した内容積 500mlのガラス製オートクレープにトルエン250 mlを装入し、プロピレンを200N-リットル/時間の 量で流通させ、50℃で20分間保持させておいた。こ れに、トリイソプチルアルミニウムを0.125ミリモ ル添加し、次いで、2,6-ジ-t-プチル-4-メチルフェノー ルを0.1ミリモル添加した。5分後、上記、予備接触 触媒(a-1)を全量加え重合を開始した。プロピレンガ スを200N-リットル/時間の量で連続的に供給し、常 圧下、50℃で30分間、重合を行った後、少量のメタ ノールを添加し重合を停止した。ポリマー溶液を大過剰 のメタノールに加え、ポリマーを析出させ、80℃で1 2時間、減圧乾燥を行った結果、ポリマー24.32g が得られた。得られたポリマーのDSC測定によるTm は129.8℃であり、極限粘度 [η] は0.45dl /gであった。

[0125]

【比較例1】実施例1において、2,6-ジ-t-ブチル-4-メ チルフェノールを添加しなかったこと以外は、実施例1 と同様にしてポリマーを得た。結果を表1に示す。

[0126]

【実施例2】実施例1において、トリイソブチルアルミ*

34

*ニウムの添加量を0.125ミリモルから1.25ミリモルにし、2,6-ジ-t-ブチル-4-メチルフェノールの添加量を0.1ミリモルから1.23ミリモルにしたこと以外は、実施例1と同様にしてポリマーを得た。結果を表1に示す。

[0127]

【実施例3】実施例1において、トリイソプチルアルミニウムの添加量を0.125ミリモルから1.25ミリモルにし、2,6-ジーtープチルー4-メチルフェノールの添加量を0.1ミリモルから2.45ミリモルにしたこと以外は、実施例1と同様にしてポリマーを得た。結果を表1に示す。

[0128]

【実施例4】実施例1において、トリイソブチルアルミニウムの添加量を0.125ミリモルから1.25ミリモルにし、2,6-ジーtープチルー4ーメチルフェノールを0.1ミリモル添加する代わりに2-t-ブチルー4,6-ジメチルフェノールを2.45ミリモル添加したこと以外は、実施例1と同様にしてポリマーを得た。結果を表1に示す。

[0129]

20

【実施例5】実施例1において、トリイソブチルアルミニウムを0.125ミリモル添加する代わりにトリエチルアルミニウムを1.25ミリモル添加し、2,6-ジ-t-ブチル-4-メチルフェノールの添加量を0.1ミリモルから2.45ミリモルにしたこと以外は、実施例1と同様にしてポリマーを得た。結果を表1に示す。

[0130]

【比較例2】実施例1において、トリイソプチルアルミ30 ニウムの添加量を0.125ミリモルから1.25ミリモルにし、2,6-ジ-t-プチル-4-メチルフェノールを添加しなかったこと以外は、実施例1と同様にしてポリマーを得た。結果を表1に示す。

[0131]

【比較例3】実施例1において、トリイソプチルアルミニウムを0.125ミリモル添加する代わりにトリエチルアルミニウムを1.25ミリモル添加し、2,6-ジーtープチルー4-メチルフェノールを添加しなかったこと以外は、実施例1と同様にしてポリマーを得た。結果を表140に示す。

[0132]

【表 1 】

事 1		
	284	•

	有機金属	《化合物	721-1	誘導体	ポリマー	Tm	[n]
	極類	(mmol)	種類	量 (mmol)	収量 (g)	(%)	(dl/g)
実施例1	TIBA	0.125	DTBMP	0.1	24.32	129.8	0.45
比較例1	TIBA	0.125	不使用	0	17.48	123.3	0.38
実施例 2	TIBA	1.25	DTBMP	1.23	26.54	_	_
実施例3	TIBA	1.25	DTBMP	2.45	19.88	_	-
実施例 4	TIBA	1.25	TBDMP	2.45	19.37	_	_
実施例 5	TEA	1.25	DTBMP	2.45	13.35	_	_
比較例2	TIBA	1.25	不使用	0	5.79	-	
比較例3	TEA	1.25	不使用	0	0.18	+	_

TIBA : トリイソプチルアルミニウム

TEA :トリエチルアルミニウム

DTBMP: 2,6-ジ-t-プチル-4-メチルフェノール TBDMP: 2-t-プチル-4,6-ジメチルフェノール

[0133]

【実施例6】充分に窒素で置換した30m1のガラス製容器にトルエン5m1を装入し、これにトリエチルアルミニウムを0.005ミリモル、ジメチルシリレンビス 20(2-メチル-4-フェニルインデニル)ジルコニウムジクロリドを0.0005ミリモル、トリフェニルカルベニウムテトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレートを0.001ミリモル、この順序で加えて5分間攪拌し予備接触触媒(a-2)を調製した。

【0134】上記とは別に、充分に窒素置換した内容積500mlのガラス製オートクレープにトルエン250mlを装入し、プロピレンを200N-リットル/時間の量で流通させ、50℃で20分間保持させておいた。これに、トリイソプチルアルミニウムを0.125ミリモ 30ル添加し、次いで、2,6-ジ-t-プチル-4-メチルフェノールを0.1ミリモル添加した。5分後、上記、予備接触*

* 触媒(a-2)を全量加え重合を開始した。プロピレンガスを200N-リットル/時間の量で連続的に供給し、常圧下、50 $\mathbb C$ \mathbb

[0135]

【比較例4】実施例6において、2,6-ジ-t-ブチル-4-メ チルフェノールを添加しなかったこと以外は、実施例6 と同様にしてポリマーを得た。結果を表2に示す。

[0136]

【表2】

表 2

	有機金属化合物				ポリマー	T m	[η]
	種類	量 (mmol)	種類	(mmol)	収量 (g)	(°C)	(d1/g)
実施例 6	TIBA	0.125	DTBMP	0.1	4.51	156.7	2.53
比較例 4	TIBA	0.125	不使用	0	3.53	154.0	1.95

[0137]

【実施例7】充分に窒素で置換した30mlのガラス製容器にトルエン5mlを装入し、これにトリエチルアルミニウムを0.005ミリモル、エチレンビス (インデニル) ジルコニウムジクロリドを0.0005ミリモル、トリフェニルカルベニウムテトラキス (ペンタフルオロフェニル) ボレートを0.001ミリモル、この順序で加えて5分間攪拌し予備接触触媒 (a-3) を調製した。

【0138】上記とは別に、充分に窒素置換した内容積 500mlのガラス製オートクレープにトルエン240 0mlを装入し、次いで、1-オクテン10mlを装入し 50 た。これにエチレンを200N-リットル/時間の量で流通させ、75℃で10分間保持させておいた。これに、トリエチルアルミニウムを0.25ミリモル添加し、次いで、2,6-ジーt-ブチルー4-メチルフェノールを0.45ミリモル添加した。5分後、上記、予備接触触媒(a-3)を全量加え重合を開始した。エチレンガスを200Nーリットル/時間の量で連続的に供給し、常圧下、75℃で10分間、重合を行った後、少量のメタノールを添加し重合を停止した。ポリマー溶液を大過剰のメタノールに加え、ポリマーを析出させ、130℃で12時間、減圧乾燥を行った結果、ポリマー17.21gが得られた。得られたポリマーのメルトフローレート(MFR)

は5.7g/10分であり、密度は0.871g/cm³であった。

[0139]

【比較例5】実施例7において、2,6-ジ-t-ブチル-4-メ チルフェノールを添加しなかったこと以外は、実施例7 と同様にしてポリマーを得た。結果を表3に示す。

[0140]

【実施例8】実施例7において、重合器に添加するトリエチルアルミニウム0.25ミリモルの代わりにトリイソブチルアルミニウムを1.25ミリモル添加し、2,6-10ジーtープチルー4-メチルフェノールの添加量を0.45ミリモルから1.23ミリモルにしたこと以外は、実施例7と同様にしてポリマーを得た。結果を表3に示す。

[0141]

【実施例9】実施例7において、重合器に添加するトリエチルアルミニウム0.25ミリモルの代わりにトリイソプチルアルミニウムを1.25ミリモル添加し、2,6-ジーナープチルー4-メチルフェノールの添加量を0.45ミリモルから2.45ミリモルにしたこと以外は、実施例7と同様にしてポリマーを得た。結果を表3に示す。

[0142]

*【実施例10】実施例7において、重合器に添加するトリエチルアルミニウムを0.25ミリモルから1.25ミリモルにし、2,6-ジーtーブチルー4-メチルフェノールの添加量を0.45ミリモルから2.45ミリモルにしたこと以外は、実施例7と同様にしてポリマーを得た。結果を表3に示す。

[0143]

【比較例6】実施例7において、重合器に添加するトリエチルアルミニウム0.25ミリモルの代わりにトリイソプチルアルミニウムを1.25ミリモル添加し、2,6-ジ-t-プチル-4-メチルフェノールを添加しなかったこと以外は、実施例7と同様にしてポリマーを得た。結果を表3に示す。

[0144]

【比較例7】実施例7において、重合器に添加するトリエチルアルミニウムを0.25ミリモルから1.25ミリモルにし、2,6-ジ-t-ブチル-4-メチルフェノールを添加しなかったこと以外は、実施例7と同様にしてポリマーを得た。結果を表3に示す。

20 [0145]

k 【表3】

表 3

	有機金属	化合物	7:1-1 誘導体		ポリマー	MFR	密度
	種類	量 (mmol)	種類	盛 (ლიი1)	収量 (g)	g/10分	g/cm³
実施例 7	TEA	0.25	DTBMP	0.45	17.21	5.7	0.871
比較例 5	TEA	0.25	不使用	0	11.64	>100	0.875
実施例 8	TIBA	1.25	DTBMP	1.23	18.87	5.1	0.873
実施例 9	TIBA	1.25	DTBMP	2.45	17.24	9.8	0.874
実施例10	TEA	1.25	DTBMP	2.45	17.61	6.7	0.874
比較例 6	TIBA	1.25	不使用	0	13.84	20.6	0.873
比較例7	TEA	1.25	不使用	0	7.54	>100	0.874

[0146]

【実施例11】充分に窒素置換した内容積500m1のガラス製オートクレーブにトルエン2400m1を装入し、次いで、1-オクテン10m1を装入した。これにエチレンを200N-リットル/時間の量で流通させ、75℃で10分間放置した。これに、トリエチルアルミニウムを0.25ミリモル添加し、次いで、2,6-ジーセブチルー4-メチルフェノールを0.45ミリモル添加し5分間保持した。これに、エチレンビス(インデニル)ジルコニウムジメチルを0.0005ミリモル、引き続き、トリフェニルカルベニウムテトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレートを0.001ミリモル加え重合を開始した。エチレンガスを200N-リットル/時間の量で※

※連続的に供給し、常圧下、75℃で10分間、重合を行った後、少量のメタノールを添加し重合を停止した。ポリマー溶液を大過剰のメタノールに加え、ポリマーを析出させ、130℃で12時間、減圧乾燥を行った結果、ポリマー16.34gが得られた。得られたポリマーのMFRは5.4g/10分であり、密度は0.873g/cm³であった。

[0147]

【比較例8】実施例11において、2,6-ジ-t-ブチル-4-メチルフェノールを添加しなかったこと以外は、実施例11と同様にしてポリマーを得た。結果を表4に示す。

[0148]

【表4】

表 4

	有機金属	化合物	フェノール 誘導体		ポリマー	MFR	密度
	秋 類	(mmol)	種類	(mmol)	权量 (g)	g/10分	g/cm³
実施例11	TEA	0.25	DTBMP	0.45	16.34	5.4	0.873
比較例8	TEA	0.25	不使用	0	9.95	>100	0.874

[0149]

【実施例12】充分に窒素で置換した30mlのガラス 製容器にトルエン5mlを装入し、これにトリエチルア シクロペンタジエニル) ジルコニウムジクロリドを 0. 0005ミリモル、トリフェニルカルベニウムテトラキ ス (ペンタフルオロフェニル) ボレートを0.001ミ リモル、この順序で加えて5分間攪拌し予備接触触媒 (a-4) を調製した。

【0150】上記とは別に、充分に窒素置換した内容積 500mlのガラス製オートクレープにトルエン250 mlを装入し、エチレンを80N-リットル/時間、プロ ピレンを120N-リットル/時間の量で流通させ、50 ℃で20分間保持させておいた。これに、トリイソブチ ルアルミニウムを0.5ミリモル添加し、次いで、2,6-ジ-t-ブチル-4-メチルフェノールを0.95ミリモル添 加した。 5 分後、上記、予備接触触媒 (a-4) を全量加 え重合を開始した。エチレンガスを80N-リットル/時 間、プロピレンガスを120N-リットル/時間の量で連 続的に供給し、常圧下、50℃で30分間、重合を行っ た後、少量のメタノールを添加し重合を停止した。ポリ マー溶液を大過剰のメタノールに加え、ポリマーを析出 させ、130℃で12時間、減圧乾燥を行った結果、ポ リマー5.02gが得られた。得られたポリマーのエチ 30 レン含量は78.1モル%であり、RSVは1.87d 1/gであった。

* [0151]

【実施例13】実施例12において、トリイソブチルア ルミニウムを0.5ミリモル添加する代わりにトリエチ ルミニウムを 0.005ミリモル、ビス(1,3-ジメチル 10 ルアルミニウムを 0.5ミリモル添加したこと以外は、 実施例12と同様にしてポリマーを得た。結果を表5に 示す。

40

[0152]

【比較例9】実施例12において、2,6-ジ-t-プチル-4-メチルフェノールを添加しなかったこと以外は、実施例 12と同様にしてポリマーを得た。結果を表5に示す。 [0153]

【比較例10】実施例12において、トリイソブチルア ルミニウムを0.5ミリモル添加する代わりにトリエチ ルアルミニウムを 0.5ミリモル添加し、2.6-ジ-t-ブ チル-4-メチルフェノールを添加しなかったこと以外 は、実施例12と同様にしてポリマーを得た。結果を表 5に示す。

[0154]

【比較例11】実施例12において、トリイソブチルア ルミニウムを0.5ミリモル添加する代わりにトリメチ ルアルミニウムを0.5ミリモル添加したこと以外は、 実施例12と同様にしてポリマーを得た。結果を表5に 示す。

[0155]

【表 5】

	有機金属化合物		111-k 誘導体		ポリマー	エチレン	RSV
	種類	(mmol)	種類	量 (mmol)	収量 (g)	含量 (モル%)	(dl/g)
実施例12	TIBA	0.5	DTBMP	0.95	5.02	78.1	1.87
実施例13	TEA	0.5	DTBMP	0.95	4.93	77.7	2.01
比較例 9	TIBA	0.5	不使用	0	0.84	78.3	1.43
比較例10	TEA	0.5	不使用	0	0.10	77.9	1.20
比較例11	TMA	0.5	DTBMP	0.95	0.48	78.0	1.38

TMA : トリメチルアルミニウム

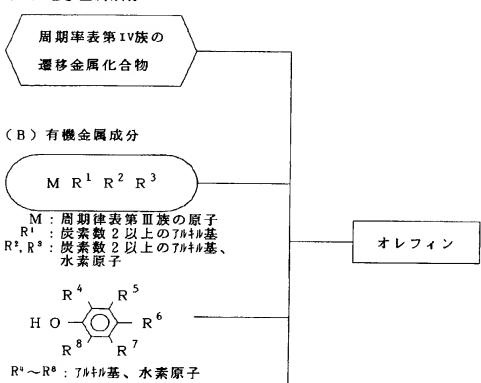
【図面の簡単な説明】

※示す説明図である。

【図1】本発明に係るオレフィン重合触媒の調製工程を※

【図1】

(A) 遷移金属成分



ルイス酸または イオン性化合物